(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年3月25日(25.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/025091 A1

(51) 国際特許分類7:

F01N 3/08, 3/20, 3/02, 3/36

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/011453

(22) 国際出願日:

2003年9月8日 (08.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

Ъ

(30) 優先権データ:

特願2002-264157 2002年9月10日(10.09.2002) 特願 2002-305890

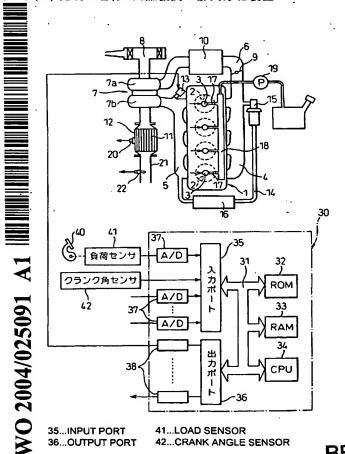
> 2002年10月21日(21.10.2002) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): トヨ タ自動車株式会社 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒471-8571 愛知県 豊田市トヨタ町 1番地 Aichi (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 仲野 泰彰 (NAKANO,Yasuaki)([JP/JP]; 〒471-8571 愛知県 豊田 市トヨタ町 1番地 トヨタ自動車株式会社内 Aichi (JP). 広田信也 (HIROTA,Shinya人[JP/JP]; 〒471-8571 愛知県 豊田市トヨタ町 1番地 トヨタ自動車株式会 社内 Aichi (JP). 田中 俊明 (TANAKA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒471-8571 愛知県 豊田市トヨタ町 1番地 个ヨタ 自 動車株式会社内 Aichi (JP). 見上 晃 (MIKAMI, Akirs) [JP/JP]; 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町 1番地ト ヨタ自動車株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤,外(AOKI,Atsushi et al.); 〒105-8423 東京都 港区虎ノ門 三丁目5番1号 虎ノ門37森ビ ル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

/続葉有/

- (54) Title: EXHAUST GAS CLARIFYING DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE
- (54) 発明の名称: 内燃機関の排気浄化装置



(57) Abstract: An exhaust gas clarifying device for an internal combustion engine in which an exhaust gas clarification catalyst (11) for clarifying NOx under a lean air-fuel ratio is provided in the passage of an exhaust gas from the engine, wherein an alumina having a basic point on the surface thereof is used as a catalyst carrier (50) of the exhaust gas clarification catalyst (11), platinum (51) is carried on the surface of the alumina in a dispersed state, without the formation of a layer of an NOx absorbing agent capable of absorbing NOx, and an air-fuel ratio for the exhaust gas flowing into the exhaust gas clarification catalyst (11) is temporarily exchanged from a lean ratio to a rich ratio before the whole surface of the platinum (51) is poisoned with oxygen.

(57) 要約: 内燃機関の排気通路内にリーン空燃比のもと でNOxを浄化するための排気浄化触媒(11)が配置 される。この排気浄化触媒(11)の触媒担体(50) として、担体表面上に塩基点が存在するアルミナが用い られる。アルミナ衷面上に、NO_xを吸収しうるNO_x吸 収剤の層を形成することなく白金(51)を分散して担 持させる。白金(51)の表面全体が酸素被毒を受ける 前に排気浄化触媒(11)に流入する排気ガスの空燃比 がリーンからリッチに一時的に切換えられる。

35...INPUT PORT

36...OUTPUT PORT

41...LOAD SENSOR

42...CRANK ANGLE SENSOR

BEST AVAILABLE COPY



DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明 細 書

内燃機関の排気浄化装置

技術分野

本発明は内燃機関の排気浄化装置に関する。

背景技術

リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに排気ガス中に含まれる NO_x を浄化するための触媒として、アルミナからなる担体の表面上にアルカリ金属或いはアルカリ土類からなる NO_x 吸収剤の層を形成し、更に白金のような貴金属触媒を担体表面上に担持した触媒が公知である(特許第2600492号公報参照)。この触媒では、排気ガスの空燃比がリーンのときには排気ガス中に含まれる NO_x は白金により酸化されて硝酸塩の形で NO_x 吸収剤内に吸収される。次いで排気ガスの空燃比が短時間リッチにされるとこの間に NO_x 吸収剤に吸収されていた NO_x が放出されると共に還元され、次いで再び排気ガスの空燃比がリーンに戻されると NO_x 吸収剤への NO_x の吸収作用が開始される。

一方、排気ガス中には SO_x も含まれており、 NO_x 吸収剤には NO_x に加えて SO_x も吸収される。この場合 SO_x は硫酸塩の形で吸収される。ところがこの硫酸塩は硝酸塩に比べて分解しずらく、排気ガスの空燃比を単にリッチにしただけでは分解しない。従って NO_x 吸収剤内には SO_x の吸収量が次第に増大し、それに伴なって NO_x を吸収しえなくなる。従ってこのような NO_x 吸収剤を用いた場合には時折 SO_x を放出させる必要がある。ところで硫酸塩は触媒の温度が600 C以上になると分解しやすくなり、このと



き排気ガスの空燃比をリッチにすると NO_x 吸収剤から SO_x が放出される。従ってこのような NO_x 吸収剤を用いた場合において NO_x 吸収剤から SO_x を放出させるときには触媒の温度が 600° 以上に維持されかつ排気ガスの空燃比がリッチに維持される。

さて、このような NO_x 吸収剤の層を設けると NO_x に加えて必ず SO_x も吸収されるので SO_x が吸収されるのを阻止するためにはこのような NO_x 吸収剤の層を設けないようにすればよいことになる。そこでアルミナからなる担体上に白金のみを担持するようにした触媒が提案されている(特開平11-285624号公報参照)。この公報にはアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合でも空燃比がリーンのときに触媒に NO_x が捕獲され、空燃比を交互にリーンとリッチに切換えれば NO_x を浄化しうることが記載されている。

また、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生する NOx を浄化しうる触媒として、ゼオライト上に遷移金属或いは貴金属を担持したリーンNOx 触媒が知られている。このリーンNO x 触媒は排気ガス中のHCとNOx を吸収してNOx を還元する機能を有するが酸素が吸着するとNOx の浄化性能が著しく低下する。そこでこの吸着酸素を離脱させるためにリーンNOx 触媒に流入する排気ガスの空燃比を周期的にリッチにするようにした内燃機関が公知である(特許第3154110号公報参照)。このリーンNOx 触媒はリーン空燃比のもとで燃焼が行われているときであってもNOx を還元することができるという特徴を有するが、排気ガス中にNOx 還元用のHCを供給する必要があり、耐熱性が低く、50パーセント以下の浄化率しか得られないという欠点を有している

さて、本発明者等は担体上にNOx 吸収剤の層を形成した触媒の



研究を進める一方で、担体上にNO $_x$ 吸収剤の層を有していない触媒についても研究を進めてきた。その結果、担体上にNO $_x$ 吸収剤の層を有しない触媒、例えばアルミナからなる担体上に白金のみを担持した触媒では、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに空燃比を一時にリッチにすると触媒温度が 250 $\mathbb C$ 以下の低温のときに 90 $\mathbb C$ 0 $\mathbb C$ 0

その理由について種々の角度から検討を重ねた結果、次のような結論に達した。即ち、概略的に言うと白金は本来的に低温での活性を有しており、排気ガス中に含まれる NO_x は白金の表面上において直接分解され、或いは選択的に還元される。また、アルミナからなる担体の表面には塩基点が存在し、白金の表面上で酸化された NO_x が NO_x の形で担体表面上に吸着し、或いは硝酸イオン NO_x の形で担体表面上に吸着し、或いは硝酸イオン NO_x の形で担体表面上の塩基点上に保持される。 NO_x の浄化が行われる際にはこれら種々の作用が同時に行われており、その結果 9 0 パーセント以上の高い浄化率が得られる。

ところで、アルミナからなる担体上に白金のみを担持した触媒をリーン空燃比の排気ガスにさらしておくとNOx 浄化率が次第に低下していく。これは白金の表面が酸素原子により覆われ、即ち白金の表面が酸素被毒を受け、それによって一方では白金表面でのNOx 直接分解やNOx の選択還元が生じにくくなったことに基因している。事実、このとき空燃比を一時的にリッチにすると白金表面を覆っている酸素原子がHCやCOの酸化のために消費され、即ち白金表面の酸素被毒が解消され、次いで空燃比がリーンに戻されると再びNOx の直接分解やNOx の選択還元が良好に行われる。

一方、白金表面が酸素原子によって覆われるとNO_x は白金表面上において酸化されやすくなり、従って担体上に吸着され、或いは



保持される NO_x の量は増大する。それにもかかわらず NO_x 浄化率が低下するということは、 NO_x の浄化作用に対しては NO_x の直接分解或いは NO_x の選択還元が支配的であることになる。従ってアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合には白金の表面全体が酸素被毒を生じないようにすることが最重要課題であり、従って白金の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチに切換えることが必要となる。

なお、排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えると担体上に吸着している NO_x 或いは担体上に保持されている硝酸イオン NO_3 はHCおよびCOによって還元される。即ち、白金表面の酸素被毒を解消すべく排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチに切換えると担体上に吸着され或いは保持されている NO_x は除去され、従って空燃比がリッチからリーンに戻されると再び NO_x の吸着作用或いは硝酸イオン NO_3 の保持作用が開始される。

上述したようにアルミナからなる担体上に白金のみを担持した場合に NO_x の高い浄化率を確保するには白金の表面全体が酸素被毒を生じないようにすることが必要である。しかしながら特開平11 -285624 号公報および特許第3154110 号公報のいずれもこのことに関して何ら示唆していない。即ち、特開平11-285624 号公報は、 NO_x が浄化されるのは全て NO_x の吸着作用に基因しているとの前提に立って検討した結果を示しており、白金の酸素被毒が NO_x の浄化率を支配することに気付いていない。従って当然のことながら特開平11-285624 号公報は250 ℃以下の低温でもって高い浄化率を得られることについては何ら示唆していない。

また、特許第3154110号公報はゼオライトからなるリーン NO_x 触媒を対象としており、このリーン NO_x 触媒への酸素の吸



着がNOx 浄化率に影響を与えることを開示しているものの、白金表面の酸素被毒がNOx 浄化率を支配することについては何ら示唆していない。このゼオライトには塩基点が存在しないためにアルミナを用いたときとはNOx の浄化の仕方が異なっているばかりでなく50パーセント以上のNOx 浄化率を得ることは困難であり、従って特許第3154110号公報は250℃以下で90パーセント以上の高い浄化率を得られることを示唆する文献とはなり得ない。

発明の開示

本発明は、白金表面、即ち貴金属表面の酸素被毒が NO_x の浄化率を支配することをつきとめ、これに基づいて高い NO_x 浄化率を確保するようにした内燃機関の排気浄化装置を提供することにある

本発明によれば、リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生するNOxを排気通路内に配置された排気浄化触媒によって浄化するようにした内燃機関の排気浄化装置において、排気浄化触媒の触媒担体として担体表面上に塩基点の存在する担体を用い、担体表面上に、NOxを吸収しうるNOx吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒を分散して担持させ、貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えるようにした内燃機関の排気浄化装置が提供される。

図面の簡単な説明

図1は圧縮着火式内燃機関の全体図、図2は排気浄化触媒の担体 表面部分の断面を図解的に示す図、図3は還元剤供給による排気ガスの空燃比の変化を示す図、図4はNOx 浄化率を示す図、図5A から図5℃は単位時間当りの酸素被毒量を示す図、図6は酸素被毒 の解消制御およびSO、放出制御のタイムチャートを示す図、図7 は燃料の種々の噴射パターンを示す図、図8は各フラグを制御する ためのフローチャート、図9および図10は還元剤の供給を制御す るためのフローチャート、図11Aおよび図11Bは排気ガスの空 燃比制御を説明するための図、図12は還元剤の供給制御を行うた めのフローチャート、図13は排気ガスの空燃比の変化を示す図、 図14は還元剤の供給を制御するためのフローチャート、図15A および図15Bはパティキュレートフィルタを示す図、図16は圧 縮着火式内燃機関の別の実施例を示す全体図、図17は圧縮着火式 内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図18は圧縮着火式内燃 機関の更に別の実施例を示す全体図、図19はNO、浄化率を示す 図、図20は尿素水溶液の供給を制御するためのフローチャート、 図21は圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図2 2はNO、吸蔵触媒の担体表面部分の断面を図解的に示す図、図2 3は還元剤供給による排気ガスの空燃比の変化を示す図、図24は NOx 浄化率を示す図、図25は酸素被毒の解消制御およびSOx 放出制御のタイムチャートを示す図、図26Aおよび図26Bは単 位時間当りのNO_x 吸収量を説明するための図、図27はNO_x お よびSOx放出制御のタイムチャートを示す図、図28は還元剤の 供給を制御するためのフローチャート、図29は被毒解消処理を行 うためのフローチャート、図30はSOx 放出処理 I を行うための フローチャート、図31はNOx放出処理を行うためのフローチャ ート、図32はSO、放出処理IIを行うためのフローチャート、図 33は還元剤の供給制御を行うためのフローチャート、図34は被 毒解消処理を行うためのフローチャート、図 3 5 は N O 、放出処理 を行うためのフローチャート、図36はNOx 放出時の排気ガス温



と触媒塩基性度を示す図、図37はSOx放出温度と触媒塩基性度との関係を示す図、図38は圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図39は圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図40圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図41は圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す全体図、図42はスモークの発生量を示す図、図43Aおよび図43Bは燃焼室内のガス温等を示す図、図44は運転領域I,IIを示す図、図45は空燃比A/Fを示す図、図46はスロットル弁開度等の変化を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

図1は本発明を圧縮着火式内燃機関に適用した場合を示している。 。なお、本発明は火花点火式内燃機関にも適用することもできる。

図1を参照すると、1は機関本体、2は各気筒の燃焼室、3は各燃焼室2内に夫々燃料を噴射するための電子制御式燃料噴射弁、4は吸気マニホルド、5は排気マニホルドを夫々示す。吸気マニホルド4は吸気ダクト6を介して排気ターボチャージャ7のコンプレッサ7aの出口に連結され、コンプレッサ7aの入口はエアクリーナ8に連結される。吸気ダクト6内にはステップモータにより駆動されるスロットル弁9が配置され、更に吸気ダクト6周りには吸気ダクト6内を流れる吸入空気を冷却するための冷却装置10が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置10内に導かれ、機関冷却水によって吸入空気が冷却される。一方、排気マニホルド5は排気ターボチャージャ7の排気タービン7bの入口に連結され、排気タービン7bの出口は排気浄化触媒11を内蔵したケーシング12に連結される。排気マニホルド5の集合部出口には排気マニホルド5内を流れる排気ガス中に例えば炭化水素からなる還



元剤を供給するための還元剤供給弁13が配置される。

排気マニホルド5と吸気マニホルド4とは排気ガス再循環(以下、EGRと称す)通路14を介して互いに連結され、EGR通路14内には電子制御式EGR制御弁15が配置される。また、EGR通路14周りにはEGR通路14内を流れるEGRガスを冷却するための冷却装置16が配置される。図1に示される実施例では機関冷却水が冷却装置16内に導びかれ、機関冷却水によってEGRガスが冷却される。一方、各燃料噴射弁3は燃料供給管17を介して燃料リザーバ、いわゆるコモンレール18に連結される。このコモンレール18内へは電子制御式の吐出量可変な燃料ポンプ19から燃料が供給され、コモンレール18内に供給された燃料は各燃料供給管17を介して燃料噴射弁3に供給される。

電子制御ユニット30はデジタルコンピュータからなり、双方向性バス31によって互いに接続されたROM(リードオンリメモリ)32、RAM(ランダムアクセスメモリ)33、CPU(マイクロプロセッサ)34、入力ポート35および出力ポート36を具備する。排気浄化触媒11には排気浄化触媒11の温度を検出するための温度センサ20が取付けられ、この温度センサ20の出力信号は対応するAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。また、ケーシング12の出口に連結された排気管21内には必要に応じて各種のセンサ22が配置される。アクセルペダル40にはアクセルペダル40の踏込み量Lに比例した出力電圧を発生する負荷センサ41が接続され、負荷センサ41の出力電圧は対応するAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。更に入力ポート35にはクランクシャフトが例えば15°回転する毎に出力パルスを発生するクランク角センサ42が接続される。一方、出力ポート36は対応する駆動回路38を介して燃料噴射弁3、スロットル弁



駆動用ステップモータ9、EGR制御弁15、および燃料ポンプ19に接続される。

図1に示す排気浄化触媒11はモノリス触媒からなり、この排気 浄化触媒11の基体上には触媒担体が担持されている。図2はこの 触媒担体50の表面部分の断面を図解的に示している。図2に示さ れるように触媒担体50の表面上には貴金属触媒51が分散して担 持されている。本発明では触媒担体50として担体50の表面上に 塩基性を示す塩基点の存在する担体が用いられており、本発明による実施例では触媒担体50としてアルミナが用いられている。また 、本発明による実施例では貴金属触媒51として白金が用いられて いる。

このようにこの実施例ではアルミナからなる触媒担体50の表面上には白金51のみが担持されており、アルカリ金属やアルカリ土類からなるNOxを吸収しうるNOx吸収剤の層が形成されていない。このようにアルミナからなる触媒担体50の表面上に白金51のみを担持した排気浄化触媒11について検討した結果、この排気浄化触媒11ではリーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに空燃比を一時的にリッチにすると排気浄化触媒11の温度が250℃以下の低温のときに90パーセント以上のNOx浄化率が得られることが判明したのである。

その理由について種々の角度から検討した結果、 NO_x の浄化が行われる際には、白金51の表面における NO_x の直接分解作用或いは NO_x の選択還元作用や、触媒担体50上への NO_x の吸着作用或いは触媒担体50上における NO_x の保持作用が同時並列的に生じており、これら作用が同時並列的に生じることによって90パーセント以上の高い NO_x 浄化率が得られるとの結論に達したのである。



即ち、白金51は本来的に低温での活性を有しており、 NO_X の浄化が行われる際に生じている第1の作用は、排気ガスの空燃比がリーンのときに排気ガス中の NO_X が白金51の表面においてNと Oとに解離された状態で白金51の表面上に吸着され、解離されたNが N_2 となって白金51の表面から脱離する作用、即ち NO_X の直接分解作用である。この直接分解作用によって一部の NO_X の浄化作用が行われている。

NOxの浄化が行われる際に生じている第2の作用は、排気ガスの空燃比がリーンのときに白金51の表面上に吸着したNOが排気ガス中のHC又は触媒担体50上に吸着しているHCによって選択的に還元される作用である。このNOx選択還元作用によって一部のNOxの浄化作用が行われている。

一方、排気ガス中の NO_x 、即ちNOは白金51の表面で酸化されて NO_2 となり、更に酸化されると硝酸イオン NO_3 となる。 NO_x の浄化が行われる際に生じている第3の作用は NO_2 が触媒担体50上に吸着する作用である。この吸着作用によって一部の NO_x の浄化作用が行われる。また、アルミナからなる触媒担体50の表面上には塩基点が存在し、 NO_x の浄化が行われる際に生じている第4の作用は硝酸イオン NO_3 が触媒担体10の表面上の塩基点において保持される作用である。この保持作用によって一部の NO_x の浄化作用が行われる。

このようにNOxの浄化が行われる際にはこれら種々の作用が同時に行われており、その結果90パーセント以上の高い浄化率が得られることになる。

ところで、アルミナからなる触媒担体50上に白金51のみを担 持した排気浄化触媒11をリーン空燃比の排気ガスにさらしておく とNOx 浄化率が次第に低下していく。これは白金51の表面が酸



素原子により覆われ、即ち白金 5 1 の表面が酸素被毒を受け、それによって一方では白金 5 1 の表面における N O_x の直接分解や N O_x の選択還元が生じにくくなったことに基因している。即ち、白金 5 1 の表面が酸素原子で覆われると排気ガス中の N O が白金 5 1 の表面に吸着できなくなるために N O_x の直接分解は生じくくなり、白金 5 1 の表面が酸素原子で覆われると N O が白金 5 1 の表面に吸着できなくなるために N O_x の選択還元が生じにくくなる。

ところがこのとき空燃比を一時的にリッチにすると白金51の表面を覆っている酸素原子がHCやCOの酸化のために消費され、即ち白金51の表面の酸素被毒が解消され、従って空燃比がリーンに戻されると再びNO $_{x}$ の直接分解やNO $_{x}$ の選択還元が良好に行われるようになる。

ところで白金51の表面が酸素原子によって覆われると NO_x は白金51の表面上において酸化されやすくなり、従って触媒担体50上に吸着され、或いは保持される NO_x の量は増大する。それにもかかわらず NO_x 浄化率が低下するということは、 NO_x の浄化作用に対しては NO_x の直接分解或いは NO_x の選択還元が支配的であることになる。従ってアルミナからなる触媒担体50上に白金51のみを担持した場合には白金51の表面全体が酸素被毒を生じないようにすることが最重要課題であり、従って白金51の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気ガスの空燃比を一時的にリーンからリッチに切換えることが必要となる。

次にこのことについて実験結果を参照しつつ説明する。

図3は還元剤供給弁13から還元剤をt2時間の時間間隔をおいてt1時間だけ噴射し、それによって排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比(吸気通路、燃焼室2および排気浄化触媒上流の排気通路に供給された空気の量と、燃料および還元剤の量との比)



が t 2 時間だけリーンに維持された後 t 1 時間だけリッチにされる 場合を示している。

図 4 は、アルミナからなる触媒担体 5 0 上に白金 5 1 のみを担持した排気浄化触媒 1 1 において白金 5 1 の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒 1 1 に流入する排気ガスの空燃比をリーンからリッチに図 3 に示す t 1 時間だけ一時的に切換えるようにしたときの排気浄化触媒 1 1 の温度 T C ($\mathbb C$) と N O_X 浄化率 (%) との関係を示している。なお、図 4 はアルミナからなる触媒担体 5 0 のコーティング量が 1 5 0 (g) であり、白金 5 1 の担持量が 3 (g) の場合を示している。

図4から排気浄化触媒 11 の温度 T C が 250 C 以下の低温で 9 0 パーセント以上のほぼ 100 パーセントに近い NO_x 浄化率が得られることがわかる。なお、排気浄化触媒 11 の温度 T C が 200 C 以下になると NO_x 浄化率は若干低下するが排気浄化触媒 110 温度 T C が 150 C まで低下しても NO_x 浄化率は 80 パーセント以上であり、依然として高いことがわかる。また、排気浄化触媒 110 温度 T C が 250 C よりも高くなると NO_x 浄化率は徐々に低下する。即ち、排気浄化触媒 110 温度 T C が高くなると NO_x の直接分解作用が生じずらくなるばかりでなく NO_x の選択還元作用も生じずらくなるために NO_x 浄化率は徐々に低下する。

なお、白金51の担持量が3(g)を越えていくら増やしてもNOx 浄化率はほとんど増大しないが白金51の担持量は3(g)よりも少くするとNOx 浄化率が低下する。

また、図4は図3において排気ガスの空燃比がリーンであるリーン期間 t 2を60秒とし、排気ガスの空燃比がリッチとされるリッチ時間 t 1を3秒とした場合を示している。この場合、リッチ時間



t1として3秒あれば白金51の表面の酸素被毒を完全に解消することができるので酸素被毒を解消するという点からみるとリッチ時間t1を3秒以上にしても意味がない。これに対し、リッチ時間t1を3秒より短くするとNO、浄化率は次第に低下する。

また、貴金属触媒 5 1 としては白金に加えてロジウムを用いることもできる。この場合には、図 4 においてNO $_x$ 浄化率が 9 0 パーセント以上になる温度TC ($^{\circ}$) の領域が高温側に広がり、高温側におけるNO $_x$ 浄化率が高くなる。

前述したようにアルミナからなる触媒担体 50 上に白金51 のみを担持した場合には、 NO_x の浄化率に対して NO_x の直接分解および NO_x の選択還元が支配的となる。しかしながら触媒担体 50 への NO_2 の吸着作用および触媒担体 50 上における硝酸イオン NO_3 の保持作用も NO_x の浄化に寄与している。ところで従来より排気ガス中に NO_2 が存在すればいかなる触媒であっても多かれ少なかれ NO_2 が触媒に吸着することが知られている。本願発明による実施例では前述したように排気ガス中のNOは白金51において



酸化されてNO。が生成され、斯くしてNO。が排気浄化触媒11 上に吸着されることになる。

これに対して硝酸イオン NO_3 はいかなる触媒であっても保持されるわけではなく、硝酸イオン NO_3 を触媒上に保持させるには触媒の表面が塩基性を呈することが必要となる。本願発明による実施例では前述したように触媒担体 50 がアルミナからなるために触媒担体 50 の表面上に塩基性を有する塩基点が存在し、斯くして硝酸イオン NO_3 は触媒担体 50 の表面に存在する塩基点において保持されることになる。

ところでアルミナからなる触媒担体 50 の表面に存在する塩基点の塩基性はそれほど強くなく、従って硝酸イオンNO $_3$ に対する保持力もさほど強くない。従って排気浄化触媒 11 の温度 1 に保持されている 1 に保持されている 1 に保持されている 1 に保持されている 1 に保持されるように排気浄化触媒 11 の温度 1 に保持されて 1 の温度 1 に保持されて 1 の温度 1 に保持されて 1 の温度 1 に保持されるように排気浄化触媒 1 の温度 1 の温度 1 の温度 1 の温度 1 の 1 にのような 1 に対する 1 に対する

一方、触媒担体 50 の表面上の塩基点の塩基性が高くなるほど硝酸イオンNO $_3$ の形で保持されるNO $_x$ 量が増大する。従って排気浄化触媒 11 上に保持されるNO $_x$ 量を増大させるには塩基点の数を増大するか、或いは塩基点の塩基性を高くすればよいことになる。この場合、図 2 において符号 5 2 で示されるようにアルミナからなる触媒担体 5 0 の内部に、カリウムK、ナトリウムNa、リチウムLi、セシウムCs、ルビジウムRbのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCa、ストロンチウムSrのようなアルカリ土類、ランタンLa、イトリウムYのような希土類から選ばれた少くとも一つを添加すれば塩基点の数を増大させることができるか、或いは塩基点の塩基性を高めることができる。この場合、これら



ランタンLaやバリウムBa等の添加物52は構造安定化のためにアルミナの結晶構造の一部を構成するように触媒担体50の内部に添加することもできるし、アルミナと添加物52とで塩を形成するように触媒担体50の内部に添加することもできる。なお、当然のことながらランタンLaやバリウムBa等の添加物52の量を増大すれば排気ガスの空燃比がリーンのときに排気浄化触媒11に保持されるNO、量は増大する。

一方、このように塩基点の塩基性を高めると硝酸イオンNO $_3$ -に対する保持力が強くなる。従って硝酸イオンNO $_3$ -は排気浄化触媒11の温度TCが上昇しても離脱しずらくなり、従って塩基点の塩基性を高めると図4において高温側におけるNO $_x$ 浄化率が高くなる。

ところで排気ガス中には SO_2 も含まれており、この SO_2 は白金51において酸化されて SO_3 となる。次いでこの SO_3 は白金51上において更に酸化されて硫酸イオン $SO_4^{2^-}$ となる。触媒が塩基性を有すると硫酸イオン $SO_4^{2^-}$ は触媒上に保持され、しかもこの硫酸イオン $SO_4^{2^-}$ は硝酸イオン NO_3^- に比べて触媒上に保持されやすい。従って硝酸イオン NO_3^- が触媒上に保持されれば硫酸イオン $SO_4^{2^-}$ も必ず触媒上に保持される。本発明による実施例では硝酸イオン NO_3^- が触媒担体 $SO_4^{2^-}$ も触媒担体 $SO_4^{2^-}$ も触媒担体 $SO_4^{2^-}$ も触媒担体 $SO_4^{2^-}$ も触媒担体 $SO_4^{2^-}$ も

一方、冒頭で述べたように触媒担体上にアルカリ金属又はアルカリ土類金属からなる NO_x 吸収剤の層を形成すると SO_x は NO_x 吸収剤の層内で硫酸塩を形成する。ところがこの硫酸塩は分解しずらく、触媒の温度を600 C以上に上昇させた状態で排気ガスの空燃比をリッチにしないと SO_x を触媒から放出させることができな



٧١.

しかしながらこの実施例ではアルミナからなる触媒担体 50の表面上に存在する塩基点の塩基性は NO_x 吸収剤の塩基性に比べて極めて低く、従って SO_x は触媒担体 50の表面上の塩基点において硫酸塩の形ではなく、硫酸イオン SO_4^{2-} の形で保持される。しかもこの場合、硫酸イオン SO_4^{2-} に対する保持力はかなり小さい。

このように硫酸イオン SO_4^{2-} に対する保持力が小さいと硫酸イオン SO_4^{2-} は低い温度で分解し、離脱するようになる。事実、この実施例では排気浄化触媒 1 1 の温度 T C をほぼ 5 0 0 $\mathbb C$ まで上昇させ、排気ガスの空燃比をリッチにすれば排気浄化触媒 1 1 に保持された SO_x を排気浄化触媒 1 1 から放出させることができる。

ところで前述したように触媒担体 50にランタンLa或いはバリウムBa等の添加物 52を添加することによって触媒担体 50の表面の塩基点の塩基性を高めると排気ガスの空燃比がリーンのときに触媒担体 50上に保持される NO_X 量を増大することができ、斯くして特に高温側での NO_X 浄化率を高めることができる。しかしながら触媒担体 50の表面の塩基点の塩基性を高めると触媒担体 50上に保持される SO_X 量が増大し、しかも SO_X に対する保持力が増大する。その結果、 SO_X を放出させるのに必要な排気浄化触媒 $110SO_X$ 放出温度が上昇する。

なお、触媒担体 5 0 としてはアルミナばかりでなく、触媒担体表面に塩基点が存在する担体であれば従来より知られている種々の担体を用いることができる。

次に NO_x および SO_x の処理について具体的な実施例に基づいて説明する。

まず初めに、貴金属触媒、例えば白金51の酸素被毒量を算出し 、算出された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排



気ガスの空燃比をリーンからリッチに切換え、それによって白金5 1の酸素被毒を解消するようにした第1実施例について説明する。

図5Aに示されるように単位時間当りの白金51の酸素被毒量Wは排気ガス中の酸素濃度に比例する。また、図5Bに示されるように単位時間当りの白金51の酸素被毒量Wは排気浄化触媒11の温度が高くなるほど増大する。ここで排気ガス中の酸素濃度および排気浄化触媒11の温度は機関の運転状態から定まり、即ちこれらは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数であり、従って単位時間当りの白金51の酸素被毒量Wは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数となる。第1実施例では燃料噴射量Qと機関回転数Nに応じた単位時間当りの白金51の酸素被毒量Wが予め実験により求められており、この酸素被毒量Wが燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数として図5Cに示すようにマップの形で予めROM32内に記憶されている。

一方、排気浄化触媒 1 1 上に保持されている SO_x 量の積算値 Σ SOXも算出されており、この SO_x 量の積算値 Σ SOXが許容値 SXを越えると排気浄化触媒 1 1 からの SO_x 放出作用が行われる。即ち、まず初めに排気浄化触媒 1 1 の温度 T C が SO_x 放出温度 T X に達するまで上昇せしめられる。この SO_x 放出温度 T X は触媒担体 5 1 に添加剤 5 2 が添加されていないときにはほぼ 5 0 0 0 であり、触媒担体 5 1 に添加剤 5 2 が添加されているときには添加



剤 5 2 の添加量に応じたほぼ 5 0 0 ℃から 5 5 0 ℃の間の温度である。

排気浄化触媒11の温度TCがSO、放出温度TXに達すると排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、排気浄化触媒11からのSO、の放出が開始される。SO、が放出されている間、排気浄化触媒11の温度TCはSO、放出温度TX以上に保持され、排気ガスの空燃比はリッチに維持される。次いでSO、放出作用が完了すると排気浄化触媒11の昇温作用は停止され、排気ガスの空燃比がリーンに戻される。

上述したように排気浄化触媒11から SO_x を放出すべきときには排気浄化触媒11の温度が NO_x 放出温度TXに達するまで上昇せしめられる。次にこのように排気浄化触媒11の温度TCを上昇させる方法について図7を参照しつつ説明する。

排気浄化触媒11の温度TCを上昇させるのに有効な方法の一つは燃料噴射時期を圧縮上死点以後まで遅角させる方法である。即ち、通常主燃料Q。は図7において、(I)に示されるように圧縮上死点付近で噴射される。この場合、図7の(II)に示されるように主燃料Q。の噴射時期が遅角されると後燃え期間が長くなり、斯くして排気ガス温が上昇する。排気ガス温が高くなるとそれに伴って排気浄化触媒11の温度TCが上昇する。

また、排気浄化触媒11の温度TCを上昇させるために図7の(III)に示されるように主燃料Q。に加え、吸気上死点付近において補助燃料Q、を噴射することもできる。このように補助燃料Q、を追加的に噴射すると補助燃料Q、分だけ燃焼せしめられる燃料が増えるために排気ガス温が上昇し、斯くして排気浄化触媒11の温度TCが上昇する。

一方、このように吸気上死点付近において補助燃料Q、を噴射す



ると圧縮行程中に圧縮熱によってこの補助燃料Q、からアルデヒド、ケトン、パーオキサイド、一酸化炭素等の中間生成物が生成され、これら中間生成物によって主燃料Q。の反応が加速される。従ってこの場合には図7の(III)に示されるように主燃料Q。の噴射時期を大巾に遅らせても失火を生ずることなく良好な燃焼が得られる。即ち、このように主燃料Q。の噴射時期を大巾に遅らせることができるので排気ガス温はかなり高くなり、斯くして排気浄化触媒11の温度TCをすみやかに上昇させることができる。

また、排気浄化触媒11の温度TCを上昇させるために図7の(IV)に示されるように主燃料Q。に加え、膨張行程中又は排気行程中に補助燃料Q。を噴射することもできる。即ち、この場合、大部分の補助燃料Q。は燃焼することなく未燃HCの形で排気通路内に排出される。この未燃HCは排気浄化触媒11上において過剰酸素により酸化され、このとき発生する酸化反応熱によって排気浄化触媒11の温度TCが上昇せしめられる。

図8は白金51の酸素被毒を解消すべきことを示す被毒解消フラグと SO_x を放出すべきことを示す SO_x 放出フラグの制御ルーチンを示しており、このルーチンは一定時間毎の割込みによって実行される。

図8を参照するとまず初めにステップ100において図5Cに示されるマップから単位時間当りの酸素被毒量Wが算出される。次いでステップ101では酸素被毒量Wを Σ Wに加算することによって酸素被毒量の積算値 Σ Wが算出される。次いでステップ102では酸素被毒量の積算値 Σ Wが許容値WXを越えたか否か、即ち白金51の表面全体が酸素被毒を受ける少し前であるか否かが判別される。 Σ W \leq WXのときにはステップ104にジャンプする。これに対して Σ W>WXのときにはステップ103に進んで被毒解消フラグ



がセットされ、次いでステップ104に進む。

ステップ104では燃料噴射量 Q に定数 k を乗算した値 k ・ Q が Σ S O X に加算される。燃料中には一定量のイオウが含まれており、従って単位時間当りに排気浄化触媒11に保持される S O χ 量は k ・ Q で表わすことができる。従って k ・ Q に Σ S O X を加算することによって得られる Σ S O X は排気浄化触媒11上に保持された S O χ 量の積算値を表わしている。次いでステップ105では S O χ 量の積算値 Σ S O X が許容値 S X を越えたか否かが判別される。 Σ S O X \leq S X のときには処理サイクルを完了し、 Σ S O X > S X になるとステップ106に進んで S O χ 放出フラグがセットされる

次に図9を参照しつつ還元剤の供給制御ルーチンについて説明する。

図9を参照するとまず初めにステップ200において被毒解消フラグがセットされているか否かが判別される。被毒解消フラグがセットされていないときにはステップ208にジャンプする。これに対し被毒解消フラグがセットされているときにはステップ201に進んで排気浄化触媒11の温度が許容温度TLよりも低いか否かが判別される。この許容温度TLは例えばNOェ 浄化率が30パーセントになる排気浄化触媒11の温度TCであってアルミナからなる触媒担体50上に白金51のみを担持したときにはこの許容温度TLはほぼ400℃である。TC≧TLのとき、即ち排気ガスの空燃比を周期的にリッチにしても高いNOェ 浄化率を得られないときにはステップ208にジャンプする。即ち、排気浄化触媒11の温度TCがほぼ400℃を越えると空燃比のリーンからリッチへの切換作用が禁止される。これに対してTC<TLのとき、即ち排気ガスの空燃比を周期的にリッチにすれば高いNO、浄化率を得られると



きにはステップ202に進む。

ステップ202では排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ203では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ204では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ205ではステップ203において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ208にジャンプし、このとき還元剤の供給が続行されて排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ち白金51の酸素被毒が解消されたときにはステップ206に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ207に進んで∑Wおよび被毒解消フラグがクリアされる。次いでステップ208に進む。

ステップ208ではSOx 放出フラグがセットされているか否かが判別される。SOx 放出フラグがセットされていないときには処理サイクルを完了する。これに対してSOx 放出フラグがセットされているときにはステップ209に進んで排気浄化触媒11の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃料噴射パターンが図7の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更される。燃料噴射パターンが図7の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガス温が上昇し、斯くして排気浄化触媒11の温度が上昇する。次いでステップ210に進む。

ステップ 2 1 0 では温度センサ 2 0 により検出された排気浄化触媒 1 1 の温度 T C が S O_x 放出温度 T X 以上になったか否かが判別される。 T C < T X のときには処理サイクルを完了する。これに対して T C \geq T X になるとステップ 2 1 1 に進んで排気ガスの空燃比



を例えば14程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ212では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は数分程度である。次いでステップ213では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ214ではステップ212において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときには処理サイクルを完了し、このとき還元剤の供給が続行されて排気ガスの空燃比が14程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ち排気浄化触媒11に保持されているSOxの放出が完了したときにはステップ215に進んで還元剤の供給が停止される。次いでステップ216では排気浄化触媒11の昇温作用が停止され、次いでステップ217に進んで Σ SOx, Σ WおよびSOҳ 放出フラグがクリアされる。

図11A、図11Bおよび図12に別の実施例を示す。この実施例では排気管21内に配置されたセンサ22として、排気ガス中のNO $_{\chi}$ 濃度を検出することのできるNO $_{\chi}$ 濃度センサが用いられる。このNO $_{\chi}$ 濃度センサ22は図11Bに示されるようにNO $_{\chi}$ 濃度に比例した出力電圧Vを発生する。

白金51の酸素被毒が進むと NO_x の浄化率が次第に低下し、その結果排気ガス中の NO_x 濃度が次第に増大する。従って貴金属触媒、例えば白金51の酸素被毒量は排気ガス中の NO_x 濃度から推定することができる。この実施例では排気ガス中の NO_x 濃度から推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたとき、即ち図11Aに示されるように NO_x 濃度センサ22の出力電圧Vが設定値VXを越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。





図12はこの実施例における還元剤の供給制御ルーチンを示している。

図12を参照すると、まず初めにステップ300においてNOx 濃度センサ22の出力電圧Vが設定値VXを越えたか否かが判別さ れる。V≦VXのときには図10のステップ208にジャンプする 。これに対してV>VXになるとステップ301に進んで排気ガス の空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤 の供給量が算出される。次いでステップ302では還元剤の供給時 間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。 次いでステップ303では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が 開始される。次いでステップ304ではステップ302において算 出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤 の供給時間が経過していないときには図10のステップ208にジ ャンプし、このとき還元剤の供給が続行されて排気ガスの空燃比が 13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給 時間が経過したとき、即ち白金51の酸素被毒が解消されたときに はステップ305に進んで還元剤の供給が停止され、次いで図10 のステップ208に進む。

なお、この実施例でも図8に示すフラグの制御ルーチンが使用されるがこの実施例では酸素被毒量Wを算出する必要がないので、図8に示すフラグの制御ルーチンではステップ104からステップ106のみが実行される。また、この実施例では上述したように図12に示すルーチンに続いて図10に示すルーチンが実行されるが図10に示すルーチンにおけるステップ217では20 X および20 放出フラグのみがクリアされる。

図13および図14に更に別の実施例を示す。この実施例では貴金属触媒、例えば白金51の酸素被毒を解消するために排気ガスの



空燃比がリッチにされたときに白金51の酸素被毒が解消されたか 否かを判断し、白金51の酸素被毒が解消されたと判断されたとき に排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる。

具体的に言うとこの実施例では排気管21内に配置されたセンサ22として排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサが用いられる。図13に示されるように排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられると、即ち還元剤供給弁13から還元剤が供給されると還元剤、即ち炭化水素は白金51上の酸素によって酸化され、白金51上に酸素が存在する間、排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはほぼ理論空燃比に維持される。次いで白金51上の酸素がなくなると炭化水素は排気浄化触媒11を通り抜けるので排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったときに白金51の酸素被毒が解消されたと判断することができる。

図14はこの実施例における還元剤の供給制御ルーチンを示している。

図14を参照すると、まず初めにステップ400において被毒解消フラグがセットされているか否かが判別される。被毒解消フラグがセットされていないときには図10のステップ208にジャンプする。これに対し被毒解消フラグがセットされているときにはステップ401に進んで排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ402に進んで還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始され



る。次いでステップ403では空燃比センサ22により検出された排気ガスの空燃比(A/F)ου tがリッチになったか否かが判別される。空燃比(A/F)ου tがリッチでないときには図10のステップ208にジャンプする。これに対して空燃比(A/F)ου tがリッチになると、即ち白金51の酸素被毒が解消されるとステップ404に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ405に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ405に進んでΣWおよび被毒解消フラグがクリアされる。次いで図10のステップ208に進む。

次に排気浄化触媒11に代えてパティキュレートフィルタを用いた実施例について説明する。

図15Aおよび図15Bにこのパティキュレートフィルタ11の 構造を示す。なお、図15Aはパティキュレートフィルタ11の正 面図を示しており、図15Bはパティキュレートフィルタ11の側 面断面図を示している。図15Aおよび図15Bに示されるように パティキュレートフィルタ11はハニカム構造をなしており、互い に平行をなして延びる複数個の排気流通路60,61を具備する。 これら排気流通路は下流端が栓62により閉塞された排気ガス流入 通路60と、上流端が栓63により閉塞された排気ガス流入 ・ これらは栓63を示している。従って排気ガス流入通路60および 排気ガス流出通路61は薄肉の隔壁64を介して交互に配置される。 云い換えると排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61 は各排気ガス流入通路60および排気ガス流出通路61 は各排気ガス流入通路60が4つの排気ガス流出通路60 によって包囲されるように配置される。

パティキュレートフィルタ11は例えばコージライトのような多 孔質材料から形成されており、従って排気ガス流入通路60内に流



入した排気ガスは図15Bにおいて矢印で示されるように周囲の隔壁64内を通って隣接する排気ガス流出通路61内に流出する。

この実施例では各排気ガス流入通路60および各排気ガス流出通路61の周壁面、即ち各隔壁64の両側表面上および隔壁64内の細孔内壁面上にはアルミナからなる触媒担体の層が形成されており、この触媒担体上に貴金属触媒が担持されている。なお、この実施例では貴金属触媒として白金Ptが用いられている。

この実施例においてもアルミナからなる触媒担体上に白金が担持 されており、図6に示される還元剤の供給制御が行われる。従って この実施例においても図4に示されるNO、浄化率が得られる。

また、この実施例では排気ガス中に含まれるパティキュレートがパティキュレートフィルタ11内に捕獲され、捕獲されたパティキュレートは排気ガス熱によって順次燃焼せしめられる。もし多量のパティキュレートがパティキュレートフィルタ11上に推積した場合には噴射パターンが図7の噴射パターン(II)から(IV)のいずれかに切換えられ、排気ガス温が上昇せしめられる。それにより推積したパティキュレートが着火燃焼せしめられる。

図16および図17に圧縮着火式内燃機関の夫々別の実施例を示す。

図16に示す実施例では排気浄化触媒11上流の排気通路内に排気浄化触媒11と同じ排気浄化触媒、又はパティキュレートフィルタ、又は NO_x を選択的に還元する機能を有し NO_x を吸収する機能を有さな NO_x 選択還元触媒23が配置されており、図17に示す実施例では排気浄化触媒11下流の排気通路内にパティキュレートフィルタ、又は NO_x を選択的に還元する機能を有し NO_x を吸収する機能を有さな NO_x 選択還元触媒23が配置されている



排気浄化触媒11上流の排気通路内に排気浄化触媒11と同じ排気浄化触媒23を配置すると下流側の排気浄化触媒11の方が上流側の排気浄化触媒23よりも温度が低くなるために上流側の排気浄化触媒23の温度が高くなってNOェ 浄化率が低下したときに下流側の排気浄化触媒11において高いNOェ 浄化率を得ることができる。また、パティキュレートフィルタ23は貴金属触媒および触媒担体を有するものであってもよいし、貴金属触媒および触媒担体を有するものであってもよい。また、NOェ 選択還元触媒23としてはCuーゼオライト触媒を用いることができる。ただし、Cuーゼオライト触媒23は耐熱性が低いのでCuーゼオライト触媒23を用いる場合には図17に示すようにCuーゼオライト触媒23は排気浄化触媒11の下流側に配置することが好ましい。なお、図16および図17に示す実施例においても図6に示される方法と同様な方法で還元剤の供給制御が行われる。

図18に圧縮着火式内燃機関の更に別の実施例を示す。

この実施例では排気浄化触媒 1 1 下流の排気通路内に NO_X を選択的に還元する機能を有し NO_X を吸収する機能を有さな NNO_X 選択還元触媒 2 4 が配置される。この NO_X 選択還元触媒 2 4 としては、チタニアを担体とし、この担体上に酸化バナジウムを担持した触媒 V_2 O_5 / T i O_2 (以下、バナジウム・チタニア触媒という)、又はゼオライトを担体とし、この担体上に銅を担持した触媒 C u / z s M s (以下、銅ゼオライト触媒という)が用いられる

また、NOx 選択還元触媒24と排気浄化触媒11間の排気通路内に尿素水溶液を供給するための尿素供給弁25が配置され、この尿素供給弁25には供給ポンプ26によって尿素水溶液が供給される。また、吸気通路内には吸入空気量検出器27が配置され、排気



管 2 1 内に配置されたセンサ 2 2 として N O_x 濃度センサが使用される。

排気ガスの空燃比がリーンのときに尿素供給弁25から排気ガス中に尿素水溶液を供給すると排気ガス中に含まれるNOは NO_{x} 選択還元触媒24上において尿素 $CO(NH_{2})_{2}$ から発生するアンモニア NH_{3} により還元される(例えば $2NH_{3}+2NO+1/2$ O $^{2}\rightarrow 2N_{2}+3H_{2}$ O)。この場合、排気ガス中に含まれる NO_{x} を還元して排気ガス中の NO_{x} を完全に除去するためには一定量の尿素が必要であり、以下、排気ガス中の NO_{x} を還元し完全に除去するために必要な尿素量を、尿素 $/NO_{x}$ の当量比が1の尿素量という。なお、尿素 $/NO_{x}$ の当量比が1であることを以下単に当量比=1という。

図19の実線は図4に示す値と同じであって排気浄化触媒11によるNOx 浄化率と排気浄化触媒11の温度TCとの関係を示しており、図19の破線は排気ガス中のNOx 量に対して尿素量が当量比=1となるように尿素水溶液を供給した場合のNOx 浄化率とNOx 選択還元触媒24の温度TCとの関係を示している。図19から、排気ガス中のNOx 量に対して尿素量が当量比=1となるように尿素水溶液が供給された場合、NOx 選択還元触媒24の温度TCがほぼ300℃以上になるとNOx 浄化率はほぼ100パーセントとなり、NOx 選択還元触媒24の温度TCが低下するにつれてNOx 浄化率が低下することがわかる。

この実施例では図19において排気浄化触媒11の温度TCが設定温度TL、例えば300℃より低い領域Iでは図8に示すフラグの制御ルーチンおよび図9および図10に示す還元剤の供給制御ルーチンによって還元剤供給弁13からの還元剤の供給制御が行われる。従って領域Iでは排気浄化触媒11により高いNOx 浄化率が



得られる。なお、この場合、図19からわかるように図9のステップ201におけるTLは300℃である。

一方、図19においてNO $_x$ 選択還元触媒24の温度TCが設定温度TN(<TL)より高い領域では図20に示す尿素水溶液の供給制御ルーチンにより尿素水溶液が供給され、それによってNO $_x$ 選択還元触媒24によるNO $_x$ の浄化が行われる。

即ち、図20を参照するとまず初めにステップ500においてN O_x 選択還元触媒24の温度TСが設定温度TN、例えば250 $^{\circ}$ よりも高いか否かが判別される。TС \le TNのときには処理サイクルを完了する。これに対してTС> TNのときにはステップ501に進んでN O_x 濃度センサ22により検出されたN O_x 濃度と吸入空気量検出器27により検出された吸入空気量から単位時間当りに燃焼室2から排出されるN O_x 量が求められ、このN O_x 量に基づいてN O_x 量に対し当量比=1となる単位時間当りの尿素量が算出される。次いでステップ502では算出された尿素量から尿素水溶液の供給量が算出され、次いでステップ503ではステップ502において算出された量の尿素水溶液が尿素供給弁13から供給される。従って領域IIではII0x1 選択還元触媒24により高いII0x2 将

図19からわかるように領域 I と領域 II の重なる領域では排気浄化触媒11による NO $_x$ の浄化作用と NO $_x$ 選択還元触媒24による NO $_x$ の浄化作用とが行われ、従ってこの領域における NO $_x$ 浄化率はほぼ100パーセントとなる。従って広い温度領域に亘って高い NO $_x$ 浄化率を得ることができる。

次に広い温度領域に亘って高い NO_x 浄化率を得ることのできる別の実施例について説明する。

この実施例では図21に示されるように排気浄化触媒11の上流



にケーシング28内に収容された NO_x 吸蔵触媒29が配置される。即ち、この実施例では排気ターボチャージャ7の排気タービン7bの出口に NO_x 吸蔵触媒29を収容したケーシング28が連結され、ケーシング28の出口が排気管43を介して排気浄化触媒11を収容したケーシング12に連結される。

またこの実施例では排気浄化触媒 11 の温度を検出するための温度センサ 20 に加えて、 NO_x 吸蔵触媒 29 の温度を検出するための温度センサ 48 が NO_x 吸蔵触媒 11 に取付けられ、 NO_x 吸蔵触媒 29 の出口と排気浄化触媒 11 の入口を連結する排気管 43 内にはこれら触媒 29, 11 内を流れる排気ガス温を検出するための温度センサ 49 が配置される。なお、実際にはこれら温度センサ 20, 48, 49 のうちの少くとも一つが取付けられる。

図21に示すNO $_x$ 吸蔵触媒29はモノリス触媒からなり、このNO $_x$ 吸蔵触媒29の基体上には例えばアルミナからなる触媒担体が担持されている。図22はこの触媒担体45の表面部分の断面を図解的に示している。図22に示されるように触媒担体45の表面上には貴金属触媒46が分散して担持されており、更に触媒担体45の表面上にはNO $_x$ 吸収剤47の層が形成されている。

この実施例では貴金属触媒46として白金が用いられており、NOx 吸収剤47を構成する成分としては例えばカリウムK、ナトリウムNa、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウムCaのようなアルカリ土類、ランタンLa、イットリウムYのような希土類から選ばれた少くとも一つが用いられている。

機関吸気通路、燃焼室 2 および N O_x 吸蔵触媒 2 9 上流の排気通路内に供給された空気および燃料(炭化水素)の比を排気ガスの空燃比をかすると N O_x 吸収剤 4 7 は排気ガスの空燃比がリーンのときには N O_x を吸収し、排気ガス中の酸素濃度が低下すると吸収し



た NO_x を放出する NO_x の吸放出作用を行う。なお、 NO_x 吸蔵触媒 2 9 上流の排気通路内に燃料(炭化水素)或いは空気が供給されない場合には排気ガスの空燃比は燃焼室 2 内に供給される混合気の空燃比に一致し、従ってこの場合には NO_x 吸収剤 4 7 は燃焼室 2 内に供給される混合気の空燃比がリーンのときには NO_x を吸収し、燃焼室 2 内に供給される混合気中の酸素濃度が低下すると吸収した NO_x を放出することになる。

即ち、NOx 吸収剤47を構成する成分としてバリウムBaを用いた場合を例にとって説明すると、排気ガスの空燃比がリーンのとき、即ち排気ガス中の酸素濃度が高いときには排気ガス中に含まれるNOは図22に示されるように白金Pt46上において酸化されてNO2となり、次いでNOx吸収剤47内に吸収されて酸化バリウムBaOと結合しながら硝酸イオンNO3の形でNOx吸収剤47内に吸収される。このようにしてNOxがNOx吸収剤47内に吸収される。排気ガス中の酸素濃度が高い限り白金Pt46の表面でNO2が生成され、NOx吸収剤47のNOx吸収能力が飽和しない限りNO2がNOx吸収剤47内に吸収されて硝酸イオンNO3が生成される。

これに対し、燃焼室2内における空燃比をリッチ或いは理論空燃比にすることによって、又は還元剤供給弁13から還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比をリッチ或いは理論空燃比にすると排気ガス中の酸化濃度が低下するために反応が逆方向(NO_3 \rightarrow NO_2)に進み、斯くして NO_X 吸収剤47内の硝酸イオン NO_3 が NO_2 の形で NO_X 吸収剤47から放出される。次いで放出された NO_X は排気ガス中に含まれる未燃HC,COによって還元される。

このように排気ガスの空燃比がリーンであるとき、即ちリーン空



燃比のもとで燃焼が行われているときには排気ガス中の NO_x が NO_x 吸収剤47内に吸収される。しかしながらリーン空燃比のもとでの燃焼が継続して行われるとその間に NO_x 吸収剤47の NO_x 吸収能力が飽和してしまい、斯くして NO_x 吸収剤47により NO_x を吸収できなくなってしまう。そこでこの実施例では図23に示されるように NO_x 吸収剤47の吸収能力が飽和する前に還元剤供給弁13から還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比を一時的にリッチにし、それによって NO_x 吸収剤47から NO_x を放出させるようにしている。

ところで白金 P t 4 6 は本来的に低温での活性を有している。しかしながら N O $_{x}$ 吸収剤 4 7 の塩基性はかなり強く、そのために白金 P t 4 6 の低温での活性、即ち酸化性が弱められてしまう。その結果、N O $_{x}$ 吸蔵触媒 1 1 の温度 T C が低下すると N O の酸化作用が弱まり、N O $_{x}$ 浄化率が低下する。図 2 4 の実線は図 4 に示す値と同じであって排気浄化触媒 1 1 による N O $_{x}$ 浄化率と排気浄化触媒 1 1 の温度 T C との関係を示しており、図 2 4 の破線は N O $_{x}$ 吸蔵触媒 2 9 による N O $_{x}$ 浄化率と N O $_{x}$ 吸蔵触媒 2 9 の温度 T C との関係を示している。この実施例では図 2 4 からわかるように N O $_{x}$ 吸蔵触媒 2 9 の温度 T C がほぼ 2 5 0 C よりも低くなると N O $_{x}$ や化率は急速に低下する。

一方、排気ガス中には SO_2 も含まれており、この SO_2 は白金Pt46において酸化されて SO_3 となる。次いでこの SO_3 は NO_x 吸収剤47内に吸収されて酸化バリウムBaOと結合しながら、硫酸イオン SO_4^{2-} の形で NO_x 吸収剤47内に拡散し、安定した硫酸塩 $BaSO_4$ を生成する。しかしながら NO_x 吸収剤47が強い塩基性を有するためにこの硫酸塩 $BaSO_4$ は安定していて分解しづらく、排気ガスの空燃比を単にリッチにしただけでは硫酸塩



BaSO4 は分解されずにそのまま残る。従ってNO $_X$ 吸収剤 47 内には時間が経過するにつれて硫酸塩 BaSO4 が増大することになり、斯くして時間が経過するにつれてNO $_X$ 吸収剤 47 が吸収し うるNO $_X$ 量が低下することになる。

ところが、 NO_x 吸蔵触媒 29 の温度を 600 \mathbb{C} 以上まで上昇させた状態で排気ガスの空燃比をリッチにすると NO_x 吸収剤 47 から SO_x が放出される。従ってこの実施例では NO_x 吸収剤 47 に吸収されている SO_x 量が増大したときには NO_x 吸蔵触媒 29 の温度を 600 \mathbb{C} 以上まで上昇させて排気ガスの空燃比をリッチにするようにしている。

以上の説明からわかるように、この実施例では表面上に塩基点の存在する担体50を用いると共に担体50の表面上に、リーン空燃比のもとでNOxを吸収しうるNOx吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒51を分散して担持させた排気浄化触媒11と、担体45の表面上に、リーン空燃比のもとでNOxを吸収しうるNOx吸収剤47の層を形成すると共に貴金属触媒46を分散して担持させたNOx吸蔵触媒29とが機関排気通路内に直列に配置され、排気ガス中のNOxが主に排気浄化触媒11によって浄化されているときには排気浄化触媒11の担体50の表面上に担持された貴金属触媒51の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、排気ガス中のNOxが主にNOx吸蔵触媒29によって浄化されているときにはNOx吸蔵触媒29のNOx吸蔵能力が飽和する前にNOx吸蔵触媒29に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる。

なお、この場合、図24からわかるように排気浄化触媒11の温度が設定温度Tsよりも低い第1の温度領域にあるときには排気ガ



ス中の NO_x が主に排気浄化触媒11によって浄化され、 NO_x 吸蔵触媒29の温度が第1の温度領域よりも高温側の、即ち設定温度 Tsよりも高い第2の温度領域にあるときには排気ガス中の NO_x が主に NO_x 吸蔵触媒29によって浄化される。図24に示す例ではこの設定温度Ts はほぼ250 $\mathbb C$ である。

また、図24における触媒の温度TCとしては、排気浄化触媒11の温度およびNO $_{\chi}$ 吸蔵触媒29の温度を代表する代表温度が用いられ、この代表温度TCとしては温度センサ48により検出されたNO $_{\chi}$ 吸蔵触媒29の温度、或いは温度センサ20により検出された排気浄化触媒11の温度、或いは温度センサ49により検出された排気ガス温が用いられる。この場合、代表温度TCが予め定められた設定温度Ts、例えば250℃よりも低いときには排気浄化触媒11の温度が第1の温度領域にあると判断され、代表温度TCが予め定められた設定温度Ts、例えば250℃よりも高いときにはNO $_{\chi}$ 吸蔵触媒29の温度が第2の温度領域にあると判断される。

次にNO、およびSO、の処理について説明する。

この実施例においても排気浄化触媒11において主に NO_x が浄化されているときには排気浄化触媒11の貴金属触媒、例えば白金Pt51の酸素被毒量が図5 Cに示されるマップを用いて算出され、算出された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、それによって白金Pt51の酸素被毒が解消される。

図25は酸素被毒の解消制御および SO_X の放出制御のタイムチャートを示している。この図25に示されている制御は図6に示されている制御と実質的に同一である。即ち、図25に示されるように酸素被毒量Wの積算値 ΣW が許容値WXを越える毎に還元剤供給弁13から還元剤が供給され、排気浄化触媒11に流入する排気ガ



スの空燃比A/Fがリーンからリッチに一時的に切換えられる。このとき白金P t 5 1 の酸素被毒は解消され、触媒担体 5 0 上に吸着又は保持されているNO $_x$ が触媒担体 5 0 から放出され、還元される。

排気浄化触媒11の温度TCがSO $_{x}$ 放出温度T $_{x}$ 1 に達すると排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、排気浄化触媒11からのSО $_{x}$ の放出が開始される。SО $_{x}$ が放出されている間、排気浄化触媒11の温度TCはSО $_{x}$ 放出温度T $_{x}$ 1 以上に保持され、排気ガスの空燃比はリッチに維持される。次いでSО $_{x}$ 放出作用が完了すると排気浄化触媒11の昇温作用は停止され、排気ガスの空燃比がリーンに戻される。

また、この実施例では、 NO_x 吸蔵触媒 29 において主に NO_x の浄化が行われているときには NO_x 吸蔵触媒 29 の NO_x 吸収剤 47 に吸収された吸収 NO_x 量を算出し、算出された吸収 NO_x 量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比をリーンからリッチに切換え、それによって NO_x 吸収剤 47 から NO_x が 放出せしめられる。



単位時間当りに機関から排出されるNOx 量は燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数であり、従って単位時間当りにNOx 吸収剤47に吸収されるNOx 吸収量NOXAは燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数となる。この実施例では燃料噴射量Qと機関回転数Nに応じた単位時間当りのNOx 吸収量NOXAが予め実験により求められており、このNOx 吸収量NOXAが燃料噴射量Qと機関回転数Nの関数として図26Aに示すようにマップの形で予めROM32内に記憶されている。

一方、図26BはNO $_x$ 吸収剤47へのNO $_x$ 吸収率KNとNO $_x$ 吸蔵触媒29の温度TCとの関係を示している。このNO $_x$ 吸収率KNはNO $_x$ 吸蔵触媒29の温度TCに対して図24の破線で示されるNO $_x$ 吸収率と同様な傾向を有しており、NO $_x$ 吸収剤45への実際のNO $_x$ 吸収量はNOXAとKNとの積で表わされる。

図27は NO_X および SO_X の放出制御のタイムチャートを示している。図27に示されるように NO_X 吸収量NOXA・KNの積算値 ΣNOX が許容値NXを越える毎に還元剤供給弁13から還元剤が供給され、 NO_X 吸蔵触媒 29に流入する排気ガスの空燃比A/Fがリーンからリッチに一時的に切換えられる。このとき NO_X が NO_X 吸収剤 47から放出され、還元される。

NOx 吸蔵触媒29の温度TCがSOx 放出温度TX2に達する



と NO_x 吸蔵触媒 29 に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられ、 NO_x 吸収剤 47 からの SO_x の放出が開始される。 SO_x が放出されている間、 NO_x 吸蔵触媒 29 の温度 TC は SO_x 放出温度 TX2 以上に保持され、排気ガスの空燃比はリッチに維持される。次いで SO_x 放出作用が完了すると NO_x 吸蔵触媒 29 の昇温作用は停止され、排気ガスの空燃比がリーンに戻される。

なお、図27に示す t 。と図25に示す t 。とは同一時間を表わしており、従って NO_x 吸収剤47から NO_x を放出させるときのリッチの間隔および NO_x 吸収剤45から SO_x を放出させるときのリッチ時間は排気浄化触媒11における酸素被毒解消のためのリッチの間隔および SO_x 放出のためのリッチ時間に比べて夫々かなり長くなる。

図28は還元剤供給弁13からの還元剤の供給制御ルーチンを示しており、このルーチンは一定時間毎の割込みによって実行される

図28を参照するとまず初めにステップ600において、 NO_X 吸蔵触媒29および排気浄化触媒11の温度を代表する代表温度T Cが設定温度Ts、例えば250℃よりも低いか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ601に進んで図5(C)に示されるマップから単位時間当りの酸素被毒量Wが算出される。次いでステップ602では酸素被毒量Wを Σ Wに加算することによって酸素被毒量の積算値 Σ Wが算出される。次いでステップ603では酸素被毒量の積算値 Σ Wが許容値WXを越えたか否か、即ち白金51の表面全体が酸素被毒を受ける少し前であるか否かが判別される。 Σ W \leq WXのときにはステップ603に進んで被毒解消処理が行



われ、次いでステップ605に進む。

ステップ 605 では燃料噴射量 Qに定数 k1 を乗算した値 k1・Qが Σ SO X 1 に加算される。この Σ SO X 1 は排気浄化触媒 11 上に保持された SO χ 量の積算値を表わしている。 次いでステップ 606 では SO χ 量の積算値 Σ SO X 1 が許容値 S X 1 を越えたか 否かが判別される。 Σ SO X $1 \leq S$ X 1 のときには処理サイクルを 完了し、 Σ SO X 1 > S X 1 になるとステップ 6 0 7 に進んで SO χ 放出処理 I が行われる。

一方、ステップ600においてTC≧Tsであると判別されたときにはステップ608に進んで図26Aに示されるマップから単位時間当りのNO $_{\chi}$ 吸収量NO $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ 図26Bに示されるNO $_{\chi}$ 吸収量NO $_{\chi}$ ののでは実際のNO $_{\chi}$ 吸収量KNが算出される。次いでステップ609では実際のNO $_{\chi}$ 吸収量KN・NO $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ によってNO $_{\chi}$ のでは要の積算値 $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ が算出される。次いでステップ610ではNO $_{\chi}$ 吸収量の積算値 $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ が許容値N $_{\chi}$ を越えたか否かが判別される。 $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ 当に対して $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ ときにはステップ612にジャンプする。これに対して $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ NO $_{\chi}$ のときにはステップ612に進む。

図29は図28のステップ604で実行される被毒解消処理ルー チンを示している。



図29を参照すると、まず初めにステップ620において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ621では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ622では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ621にはステップ621において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。これに対したのとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ち白金51の酸素被毒が解消されたときにはステップ624に進んで選元剤の供給が停止され、次いでステップ625に進んで2Wがクリアされる。次いで図28のステップ605に進む。

図30は図28のステップ607で実行されるSO $_x$ 放出処理 I の処理ルーチンを示している。

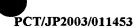
図30を参照すると、まず初めにステップ630において排気浄化触媒11の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃料噴射パターンが図7の (II) から (IV) に示すいずれかの噴射パターンに変更される。燃料噴射パターンが図7の (II) から (IV) に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガス温が上昇し、斯くして排気浄化触媒11の温度が上昇する。次いでステップ631に進み、排気浄化触媒11の温度を代表する代表温度TCがSOx 放出温度TX1以上になったか否かが判別される。TC<TX1のときには再びステップ631に戻る。これに対してTC≧TX1になるとステップ632に進んで排気ガスの空燃比を例えば14程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。



次いでステップ 6 3 3 では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は数分程度である。次いでステップ 6 3 4 では還元剤供給弁 1 3 からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ 6 3 5 ではステップ 6 3 3 において算出された還元剤の供給時間が経過している。還元剤の供給時間が経過している。還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が 1 4 程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ち排気浄化触媒 1 1 に保持されている S O χ の放出が完了したときにはステップ 6 3 6 に進んで還元剤の供給が停止される。次いでステップ 6 3 7 では排気浄化触媒 1 1 の昇温作用が停止され、次いでステップ 6 3 8 に進んでΣ S O X 1 および Σ W が ク リ ア される。

図31は図28のステップ611で実行されるNO $_{x}$ 放出処理ルーチンを示している。

図31を参照すると、まず初めにステップ640において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ641では還元剤の供給時間が算出される。この還元剤の供給時間は通常10秒以下である。次いでステップ642では還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ643ではステップ641において算出された還元剤の供給時間が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していないときにはステップ643に戻る。このとき還元剤の供給が続行され、排気ガスの空燃比が13程度のリッチ空燃比に維持される。これに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNO、吸収剤47からのNO、放出作用が完了したとき、即ちNO、吸収剤47からのNO、放出作用が完了したとき、即ちNO、吸収剤47からのNO、放出作用が完了したとき、即ちNO、吸収剤47からのNO、放出作用が完了したと

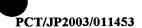


テップ612に進む。

図32は図28のステップ614において実行される SO_x 放出処理IIの処理 μ -チンを示している。

図32を参照すると、まず初めにステップ650においてNOχ 吸蔵触媒29の昇温制御が行われる。即ち、燃料噴射弁3からの燃 料噴射パターンが図7の(II)から(IV)に示すいずれかの噴射パ ターンに変更される。燃料噴射パターンが図7の(II)から(IV) に示すいずれかの噴射パターンに変更されると排気ガス温が上昇し 、斯くしてNO、吸蔵触媒29の温度が上昇する。次いでステップ 651に進み、NOx吸蔵触媒29の温度を代表する代表温度TC がSO、放出温度TX2以上になったか否かが判別される。TC< TX2のときにはステップ651に戻る。これに対してTC≥TX 2になるとステップ652に進んで排気ガスの空燃比を例えば14 程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される 次いでステップ653では還元剤の供給時間が算出される。この 還元剤の供給時間は10分前後である。次いでステップ654では 還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステッ プ655ではステップ653において算出された還元剤の供給時間 が経過したか否かが判別される。還元剤の供給時間が経過していな いときにはステップ655に戻る。このとき還元剤の供給が続行さ れ、排気ガスの空燃比が14程度のリッチ空燃比に維持される。こ れに対し、還元剤の供給時間が経過したとき、即ちNOx 吸収剤4 7に吸収されているSOx の放出が完了したときにはステップ65 6に進んで還元剤の供給が停止される。次いでステップ657では NOx 吸蔵触媒29の昇温作用が停止され、次いでステップ658 に進んでΣSOX2およびΣNOXがクリアされる。

図33に更に別の実施例を示す。この実施例では排気管21内に

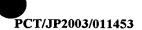


配置されたセンサ22として、排気ガス中の NO_x 濃度を検出することのできる NO_x 濃度センサが用いられる。この NO_x 濃度センサ22は NO_x 濃度に比例した出力電圧Vを発生する。排気浄化触媒11では白金P t 5 1 の酸素被毒が進むと NO_x の浄化率が次第に低下し、その結果排気ガス中の NO_x 濃度が次第に増大する。従ってこの実施例では排気ガス中の NO_x 濃度から推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたとき、即ち NO_x 濃度センサ22の出力電圧Vが設定値V X 1 を超えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

また、 NO_x 吸蔵触媒 29 では NO_x 吸収剤 47 の NO_x 吸収量が飽和に近づくと NO_x の浄化率が次第に低下し、その結果排気ガス中の NO_x 濃度が次第に増大する。従って NO_x 吸収剤 47 の吸収 NO_x 遺 は排気ガス中の NO_x 濃度から推定することができる。この実施例では排気ガス中の NO_x 濃度から推定された吸収 NO_x 量が予め定められた許容値を越えたとき、即ち NO_x 濃度セシサ 2 の出力電圧V が設定値VX 2 を超えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる。

図33はこの実施例における還元剤供給弁13からの還元剤の供給制御ルルーチンを示しており、このルーチンは一定時間毎の割込みによって実行される。

図33を参照するとまず初めにステップ700において、NO $_{\rm X}$ 吸蔵触媒29および排気浄化触媒11の温度を代表する代表温度T Cが設定温度Ts、例えば250 $^{\circ}$ Cよりも低いか否かが判別される。TC<Tsのときにはステップ701に進んでNO $_{\rm X}$ 濃度センサ22の出力電圧Vが設定値VX1を越えたか否かが判別される。V \leq VX1のときにはステップ703にジャンプする。これに対して V> VX1になるとステップ702に進んで図29に示す被毒解消



処理ルーチンが実行される。次いでステップ703に進む。

ステップ703では燃料噴射量Qに定数k1を乗算した値k1・Qが Σ SOX1に加算される。この Σ SOX1は排気浄化触媒11上に保持されたSО $_X$ 量の積算値を表わしている。次いでステップ704ではSО $_X$ 量の積算値 Σ SOX1が許容値SΧ1を越えたか否かが判別される。 Σ SOX1 \leq SХ1のときには処理サイクルを完了し、 Σ SOX1>SX1になるとステップ705に進んで図30に示すSО $_X$ 放出処理Ⅰが行われる。

一方、ステップ700においてTC \ge Tsであると判別されたときにはステップ706に進んで NO_X 濃度センサ22の出力電圧Vが設定値V X 2 を越えたか否かが判別される。V \le V X 2 のときにはステップ708にジャンプする。これに対してV > V X 2 になるとステップ707に進んで図31に示す NO_X 放出処理が実行される。次いでステップ708に進む。

ステップ708では燃料噴射量 Qに定数 k 2 を乗算した値 k 2・Qが Σ SOX 2 に加算される。この Σ SOX 2 はNO $_X$ 吸収剤 4 7内に吸収されたSO $_X$ 量の積算値を表わしている。次いでステップ 7 0 9 ではSO $_X$ 量の積算値 Σ SOX 2 が許容値 S X 2 を越えたか 否かが判別される。 Σ SOX 2 \leq S X 2 のときには処理サイクルを 完了し、 Σ SOX 2 > S X 2 になるとステップ710に進んで図 3 2 に示すSO $_X$ 放出処理 IIが行われる。

図34および図35に更に別の実施例を示す。この実施例では排気管21内に配置されたセンサ22として排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサが用いられ、図13に示されるように排気浄化触媒11に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられた後、排気浄化触媒11から流出する排気ガスの空燃比(A/F) outがリッチになったときに白金Pt5



1の酸素被毒が解消されたと判断され、このとき排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる。

また、この実施例では NO_x 吸蔵触媒 $290NO_x$ 吸収剤 47 から NO_x を放出すべく排気ガスの空燃比がリッチにされたときに空燃比センサ 220 出力の変化から NO_x 吸収剤 47 からの NO_x 放出作用が完了したか否かが判断され、 NO_x 吸収剤 47 からの NO_x 放出作用が完了したと判断されたときに排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる。

具体的に言うとこの場合でも図13に示されるようにNOx 吸蔵触媒29に流入する排気ガスの空燃比(A/F)inがリーンからリッチに切換えられると、即ち還元剤供給弁13から還元剤が供給されると還元剤、即ち炭化水素はNOx 吸収剤47から放出されるNOx を還元するために使用され、NOx 吸収剤47からNOx が放出され続けている間、NOx 吸蔵触媒29から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはほぼ理論空燃比或いはややリーンに維持される。次いでNOx 吸収剤47からNOx が放出しなくなると炭化水素はNOx 吸蔵触媒29を通り抜けるのでNOx 吸蔵触媒29から流出する排気ガスの空燃比(A/F)outはリッチになる。従ってNOx 吸蔵触媒29に流入する排気ガスの空燃比(A/F)outはリッチになる。でいてNOx 吸蔵触媒29に流入する排気ガスの空燃比(A/F)がら流出する排気ガスの空燃比(A/F)のutがリッチになったときにNOx 吸収剤47からのNOx 放出作用が完了したと判断することができる。

この実施例における還元剤の供給制御は図28に示すルーチンを用いて行われる。ただし、図28のステップ604における被毒解消処理は図34に示すルーチンが使用され、図28のステップ611におけるNOx 放出処理は図35に示すルーチンが使用される。



図34に示される被毒解消処理ルーチンを参照すると、まず初めにステップ800において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ801に進んで還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ802では空燃比センサ22により検出された排気ガスの空燃比(A/F)outがリッチになったか否かが判別される。空燃比(A/F)outがリッチでないときにはステップ802に戻る。これに対して空燃比(A/F)outがリッチになると、即ち自金51の酸素被毒が解消されるとステップ803に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ804に進んでΣWがクリアされる。次いで図28のステップ605に進む。

一方、図35に示される NO_x 放出処理ルーチンを参照すると、まず初めにステップ810において排気ガスの空燃比を例えば13程度のリッチ空燃比とするのに必要な還元剤の供給量が算出される。次いでステップ811に進んで還元剤供給弁13からの還元剤の供給が開始される。次いでステップ812では空燃比センサ22により検出された排気ガスの空燃比(A/F) out がリッチになったか否かが判別される。空燃比(A/F) out がリッチでないときにはステップ812に戻る。これに対して空燃比(A/F) out t がリッチになると、即ち NO_x 吸収剤47からの NO_x の放出作用が完了するとステップ813に進んで還元剤の供給が停止され、次いでステップ814に進んで ΣNOX がクリアされる。次いで図28のステップ612に進む。

図36および図37に更に別の実施例を示す。

図36に示されるようにこの実施例でも図21に示される実施例 と同様に機関排気通路の上流側にNOx 吸蔵触媒29が配置されて おり、機関排気通路の下流側に排気浄化触媒11が配置されている



。ただし、この実施例では NO_x 吸蔵触媒 29 の上流側に酸化触媒のような酸性質の触媒 70 が配置されている。また、図 36 には、 NO_x 吸蔵触媒 29 又は排気浄化触媒 11 から SO_x を放出させるべく昇温制御を行ったときの排気ガス温の変化と、各触媒 70, 29, 11 の塩基性の強さ、即ち塩基性度が示されている。

前述したように NO_x 吸蔵触媒 $290NO_x$ 吸収剤 470 塩基性はかなり強く、排気浄化触媒 110 塩基性は弱い。云い換えると、 NO_x 吸蔵触媒 290 塩基性度は排気浄化触媒 110 塩基性度に比べてかなり高い。この場合、前述したように触媒の塩基性度が高くなるとそれに伴なって SO_x の保持力が強くなり、 SO_x の保持力が強くなると触媒の温度を上昇させても SO_x が容易に放出しなくなる。即ち、図 37 に示されるように SO_x の放出温度は触媒の塩基性度が高くなるにつれて高くなる。

一方、 SO_X を放出すべく昇温制御を行ったときの排気ガス温は上流側に位置する触媒の方が下流側に位置する触媒よりも高くなる。従って SO_X を放出させるという観点からみると NO_X 放出温度の高い触媒、即ち塩基性度の高い触媒を上流側に配置することが好ましい。即ち、 SO_X を放出させるという観点からみると、昇温制御時に触媒床温の高くなる触媒ほど塩基性度を高くすることが好ましいと言える。図21 および図36に示される実施例ではこのような観点からみると排気浄化触媒11と NO_X 吸蔵触媒29の配列順序が触媒の塩基性の強さに応じて決定されており、塩基性の強い方の触媒、即ち NO_X 吸蔵触媒29が塩基性の弱い方の触媒、即ち NO_X 吸蔵触媒29が塩基性の弱い方の触媒、即ち排気浄化触媒11よりも上流側に配置されている。

なお、排気ガスの昇温作用は排気ガス中の未燃HCの酸化反応熱によるものが最も強力である。従って図36に示す実施例ではそのためにNOx 吸蔵触媒29の上流側に酸性質の触媒70が配置され



ている。

ところで図21および図36に示される NO_x 吸蔵触媒29は図15A および図15Bに示されるパティキュレートフィルタから構成することもできる。

このようにNOx 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成した場合には、各排気ガス流入通路60および各排気ガス流出通路61の周壁面、即ち各隔壁64の両側表面上および隔壁64内の細孔内壁面上にはアルミナからなる触媒担体の層が形成され、図22に示される如くこの触媒担体45上には貴金属触媒46とNOx 吸収剤47とが担持されている。なお、この場合も貴金属触媒として自金Ptが用いられている。このようにNOx 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成した場合でも排気ガスの空燃比がリーンのときにNOx 吸収剤47にNOx およびSOx が吸収され、従ってこの場合にも図27に示すNOx 吸蔵触媒29に対するNOx およびSOx 放出制御と同様のNOx およびSOx 放出制御が行われる。

また、NOx 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成した場合には、排気ガス中に含まれるパティキュレートがパティキュレートフィルタ内に捕獲され、捕獲されたパティキュレートは排気ガス熱によって順次燃焼せしめられる。もし多量のパティキュレートがパティキュレートフィルタ上に推積した場合には噴射パターンが図7の噴射パターン(II)から(IV)のいずれかに切換えられ、或いは還元剤供給弁13から還元剤が供給され、それによって排気ガス温が上昇せしめられて推積したパティキュレートが着火燃焼せしめられる。

図38から図41にNOx 吸蔵触媒29と排気浄化触媒11の種々の配列例を示す。



図38に示す例では排気浄化触媒11が NO_x 吸蔵触媒29の上流側に配置される。この場合には排気ガス温が低いときであっても排気浄化触媒11によって NO_x を浄化することが可能となる。また、排気ガスがリーンのときには排気浄化触媒11において排気ガス中に含まれるNOの一部は NO_2 に変換され、この NO_2 は容易に NO_x 吸蔵触媒29に吸蔵される。一方、排気ガスの空燃比をリッチにするために還元剤供給弁13から還元剤が供給されたとき、この還元剤は排気浄化触媒11において低分子量の炭化水素に改質される。従って NO_x 吸蔵触媒29の NO_x 吸収剤47から放出された NO_x を良好に還元することができる。

一方、図38に示す例において NO_x 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成することもできる。この場合には排気浄化触媒11において生成された NO_2 によってパティキュレートフィルタ上に堆積したパティキュレートの酸化が促進される(NO_2 + $C \rightarrow CO_2$ + N_2)。

図39に示す例では NO_x 吸蔵触媒29の上流および下流に夫々排気浄化触媒11が配置されている。この場合、 NO_x 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成することができる。

図40に示す例ではNO $_x$ 吸蔵触媒29の下流に排気浄化触媒11が配置され、NO $_x$ 吸蔵触媒29の上流にモノリス触媒71が配置される。このモノリス触媒71の上流側半分が排気浄化触媒11からなり、下流側半分がNO $_x$ 吸蔵触媒29からなる。この例においてもNO $_x$ 吸蔵触媒29をパティキュレートフィルタから構成することができる。

図41に示す例では機関排気通路内にモノリス触媒72が配置される。このモノリス触媒72の中央部はNOx 吸蔵触媒29からなり、上流部および下流部は排気浄化触媒11からなる。この例にお



いても NO_x 吸蔵触媒 29 をパティキュレートフィルタから構成することができる。

次に排気浄化触媒11等を昇温し、排気ガスの空燃比をリッチに するのに適した低温燃焼方法について説明する。

図1等に示される圧縮着火式内燃機関ではEGR率(EGRガス 量/(EGRガス量+吸入空気量))を増大していくとスモークの 発生量が次第に増大してピークに達し、更にEGR率を高めていく と今度はスモークの発生量が急激に低下する。このことについてE GRガスの冷却度合を変えたときのEGR率とスモークとの関係を 示す図42を参照しつつ説明する。なお、図42において曲線Aは EGRガスを強力に冷却してEGRガス温をほぼ90℃に維持した 場合を示しており、曲線Bは小型の冷却装置でEGRガスを冷却し た場合を示しており、曲線CはEGRガスを強制的に冷却していない場合を示している。

図42の曲線Aで示されるようにEGRガスを強力に冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し低いところでスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ55パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。一方、図42の曲線Bで示されるようにEGRガスを少し冷却した場合にはEGR率が50パーセントよりも少し高いところでスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ65パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。また、図42の曲線Cで示されるようにEGRガスを強制的に冷却していない場合にはEGR率が55パーセントの付近でスモークの発生量がピークとなり、この場合にはEGR率をほぼ70パーセント以上にすればスモークがほとんど発生しなくなる。

このようにEGRガス率を55パーセント以上にするとスモーク



が発生しなくなるのは、EGRガスの吸熱作用によって燃焼時における燃料および周囲のガス温がさほど高くならず、即ち低温燃焼が行われ、その結果炭化水素が煤まで成長しないからである。

この低温燃焼は、空燃比にかかわらずにスモークの発生を抑制しつつ NO_x の発生量を低減することができるという特徴を有する。即ち、空燃比がリッチにされると燃料が過剰となるが燃焼温度が低い温度に抑制されているために過剰な燃料は煤まで成長せず、斯くしてスモークが発生することがない。また、このとき NO_x も極めて少量しか発生しない。一方、平均空燃比がリーンのとき、或いは空燃比が理論空燃比のときでも燃焼温度が高くなれば少量の煤が生成されるが低温燃焼下では燃焼温度が低い温度に抑制されているためにスモークは全く発生せず、 NO_x も極めて少量しか発生しない

一方、この低温燃焼を行うと燃料およびその周囲のガス温は低くなるが排気ガス温は上昇する。このことについて図43Aおよび図43Bを参照しつつ説明する。

図43Aの実線は低温燃焼が行われたときの燃焼室5内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示しており、図43Aの破線は通常の燃焼が行われたときの燃焼室5内の平均ガス温Tgとクランク角との関係を示している。また、図43Bの実線は低温燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示しており、図43Bの破線は通常の燃焼が行われたときの燃料およびその周囲のガス温Tfとクランク角との関係を示している。

低温燃焼が行われているときには通常の燃焼が行われているときに比べてEGRガス量が多く、従って図43Aに示されるように圧縮上死点前は、即ち圧縮行程中は実線で示す低温燃焼時における平均ガス温Tgのほうが破線で示す通常の燃焼時における平均ガス温



Tgよりも高くなっている。なお、このとき図43Bに示されるように燃料およびその周囲のガス温Tfは平均ガス温Tgとほぼ同じ温度になっている。

次いで圧縮上死点付近において燃焼が開始されるがこの場合、低 温燃焼が行われているときには図43Bの実線で示されるようにE GRガスの吸熱作用により燃料およびその周囲のガス温Tfはさほ ど高くならない。これに対して通常の燃焼が行われている場合には 燃料周りに多量の酸素が存在するために図43Bの破線で示される ように燃料およびその周囲のガス温Tfは極めて高くなる。このよ うに通常の燃焼が行われた場合には燃料およびその周囲のガス温T fは低温燃焼が行われている場合に比べてかなり高くなるが大部分 を占めるそれ以外のガスの温度は低温燃焼が行われている場合に比 べて通常の燃焼が行われている場合の方が低くなっており、従って 図43Aに示されるように圧縮上死点付近における燃焼室2内の平 均ガス温Tgは低温燃焼が行われている場合の方が通常の燃焼が行 われている場合に比べて高くなる。その結果、図43Aに示される ように燃焼が完了した後の燃焼室2内の既燃ガス温は低温燃焼が行 われた場合の方が通常の燃焼が行われた場合に比べて高くなり、斯 くして低温燃焼を行うと排気ガス温が高くなる。

ところで機関の要求トルクTQが高くなると、即ち燃料噴射量が多くなると燃焼時における燃料および周囲のガス温が高くなるために低温燃焼を行うのが困難となる。即ち、低温燃焼を行いうるのは燃焼による発熱量が比較的少ない機関中低負荷運転時に限られる。図44において領域Iは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室5の不活性ガス量が多い第1の燃焼、即ち低温燃焼を行わせることのできる運転領域を示しており、領域IIは煤の発生量がピークとなる不活性ガス量よりも燃焼室内の不活性ガス量が少ない



第2の燃焼、即ち通常の燃焼しか行わせることのできない運転領域 を示している。

図45は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場合の目標空燃比A /Fを示しており、図46は運転領域Iにおいて低温燃焼を行う場合の要求トルクTQに応じたスロットル弁9の開度、EGR制御弁 15の開度、EGR率、空燃比、噴射開始時期 θ S、噴射完了時期 θ E、噴射量を示している。なお、図46には運転領域IIにおいて 行われる通常の燃焼時におけるスロットル弁9の開度等も合わせて 示している。

図45および図46から運転領域Iにおいて低温燃焼が行われているときにはEGR率が55パーセント以上とされ、空燃比A/Fが15.5から18程度のリーン空燃比とされることがわかる。なお、前述したように運転領域Iにおいて低温燃焼が行われているときには空燃比をリッチにしてもスモークはほとんど発生しない。

このように低温燃焼が行われているときにはほとんどスモークを発生させることなく空燃比をリッチにすることができる。従って酸素被毒の解消或いは SO_x の放出のために排気ガスの空燃比をリッチにすべきときには低温燃焼を行い、低温燃焼のもとで空燃比をリッチにすることもできる。

また、上述したように低温燃焼を行うと排気ガス温が上昇する。 従って SO_x の放出のため或いは推積したパティキュレートを着火 燃焼させるために排気ガス温を上昇すべきときに低温燃焼を行わせ ることもできる。

上述したように本発明によれば高いNOx 浄化率を得ることができる。



請 求 の 範 囲

- 1.リーン空燃比のもとで燃焼が行われているときに発生するNOxを排気通路内に配置された排気浄化触媒によって浄化するようにした内燃機関の排気浄化装置において、上記排気浄化触媒の触媒担体として担体表面上に塩基点の存在する担体を用い、該担体表面上に、NOxを吸収しうるNOx吸収剤の層を形成することなく貴金属触媒を分散して担持させ、貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比をリーンからリッチに一時的に切換えるようにした内燃機関の排気浄化装置。
- 2. 上記触媒担体がアルミナからなる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 3. 上記触媒担体の内部にアルカリ金属、アルカリ土類金属又は 希土類を含有せしめ、それによって触媒担体表面上の塩基点の数を 増大するか又は塩基点における塩基性を強めるようにした請求項2 に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 4. 上記貴金属触媒が白金からなる請求項1に記載の内燃機関の 排気浄化装置。
- 5. 貴金属触媒の酸素被毒を継続的に解消するために排気ガスの空燃比がリーンからリッチに繰返し切換えられ、このときのリーン時間に対するリッチ時間の割合は、排気浄化触媒の温度が200 から250 Cのときに NO_x 浄化率が90 パーセント以上となる割合に設定されている請求項1 に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 6. 貴金属触媒の酸素被毒を継続的に解消するために排気ガスの空燃比がリーンからリッチに繰返し切換えられ、この空燃比のリーンからリッチへの切換作用は排気浄化触媒の温度が許容温度以上のときには禁止される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。



- 7. 貴金属触媒の酸素被毒量を算出するための手段を具備し、算出された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 8. 貴金属触媒の酸素被毒量を推定するための手段を具備し、推定された酸素被毒量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 9. 排気浄化触媒から流出する排気ガス中の NO_x 濃度を検出するための NO_x 濃度センサを具備し、 NO_x 濃度センサにより検出された NO_x 濃度が設定値を越えたときに貴金属触媒の酸素被毒量が許容値を越えたと判断される請求項8に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 10. 貴金属触媒の酸素被毒が解消されたか否かを判断する手段を具備し、貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断されたときに排気ガスの空燃比がリッチからリーンに切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 11. 排気浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比を検出するための空燃比センサを具備し、排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられた後、排気浄化触媒から流出する排気ガスの空燃比がリッチになったときに貴金属触媒の酸素被毒が解消されたと判断される請求項10に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 12. 排気ガス中に含まれる NO_x および SO_x は排気浄化触媒において貴金属触媒により酸化された後に触媒担体上に保持される請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
 - 13. 貴金属触媒の酸素被毒を解消すべく排気浄化触媒に流入す



る排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられたときに触媒担体上に保持されているNOxが触媒担体上から放出され還元される請求項12に記載の内燃機関の排気浄化装置。

- 14. 触媒担体表面の塩基性の強さを、触媒担体表面上にSOxが硫酸イオンの形で保持される強さに設定した請求項12に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 15. 触媒担体表面上に保持されたSO_x を触媒担体表面上から 放出させる際には排気浄化触媒の温度がSO_x 放出温度まで上昇せ しめられた後、排気浄化触媒の温度をSO_x 放出温度に維持しつつ 排気ガスの空燃比がリッチとされ、該SO_x 放出温度がほぼ500 ℃~550℃である請求項14に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 16.上記排気浄化触媒に代えて機関排気通路内にパティキュレートフィルタを配置し、上記触媒担体がパティキュレートフィルタ上にコーティングされている請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 17.機関排気通路内にパティキュレートフィルタを配置し、パティキュレートフィルタの上流又は下流の排気通路内に上記排気浄化触媒を配置した請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 18.機関排気通路内に、NO_xを選択的に還元する機能を有しNO_xを吸収する機能を有さないNO_x選択還元触媒を配置し、該NO_x選択還元触媒の上流又は下流の排気通路内に上記排気浄化触媒を配置した請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- $19.NO_x$ 選択還元触媒上流の排気通路内に排気浄化触媒を配置すると共に NO_x 選択還元触媒と排気浄化触媒間の排気通路内に尿素水溶液を供給するための尿素供給弁を具備し、排気浄化触媒により高い NO_x 浄化率が得られるときには排気ガスの空燃比がリーンからリッチに繰返し切換えられ、 NO_x 選択還元触媒により高い



NOx 浄化率が得られるときには尿素供給弁から尿素水溶液が供給される請求項18に記載の内燃機関の排気浄化装置。

- 20.担体表面上に、リーン空燃比のもとでNOxを吸収しうるNOx吸収剤の層を形成すると共に貴金属触媒を分散して担持させたNOx吸蔵触媒を上記排気浄化触媒と直列に機関排気通路内に配置し、排気ガス中のNOxが主に排気浄化触媒によって浄化されているときには排気浄化触媒の担体表面上に担持された貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、排気ガス中のNOxが主にNOx吸蔵触媒によって浄化されているときにはNOx吸蔵触媒のNOx吸蔵能力が飽和する前にNOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 21. 排気浄化触媒の温度が第1の温度領域にあるときに排気ガス中のNOx が主に排気浄化触媒によって浄化され、NOx 吸蔵触媒の温度が該第1の温度領域よりも高温側の第2の温度領域にあるときに排気ガス中のNOx が主にNOx 吸蔵触媒によって浄化される請求項20に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 22. 排気浄化触媒の温度およびNOx 吸蔵触媒の温度を代表する代表温度が予め定められた設定温度よりも低いときには排気浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判断されると共に該代表温度が予め定められた設定温度よりも高いときにはNOx 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断され、排気浄化触媒の温度が第1の温度領域にあると判断されたときには排気浄化触媒の担体表面上に担持された貴金属触媒の表面全体が酸素被毒を受ける前に排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられ、NOx 吸蔵触媒の温度が第2の温度領域にあると判断



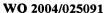
されたときにはNOx吸蔵触媒のNOx吸蔵能力が飽和する前にNOx吸蔵触媒に流入する排気ガスの空燃比がリーンからリッチに一時的に切換えられる請求項21に記載の内燃機関の排気浄化装置。

- 23. NOx 吸蔵触媒の担体表面上に担持されたNOx 吸収剤が アルカリ金属、アルカリ土類金属又は希土類からなる請求項20に 記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 24. 排気ガス中に含まれる NO_x および SO_x はリーン空燃比のもとで、 NO_x 吸蔵触媒の担体表面上に担持された NO_x 吸収剤に吸収される請求項 20 に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- $25.NO_x$ 吸収剤に吸収された NO_x 吸収量を算出するための手段を具備し、算出された NO_x 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項 24 に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 26. NOx 吸収剤に吸収されたNOx 吸収量を推定するための手段を具備し、推定されたNOx 吸収量が予め定められた許容値を越えたときに排気ガスの空燃比がリーンからリッチに切換えられる請求項24に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- $27. NO_x$ 吸蔵触媒から流出する排気ガス中の NO_x 濃度を検出するための NO_x 濃度センサを具備し、 NO_x 濃度センサにより検出された NO_x 濃度が設定値を越えたときに NO_x 吸収剤の NO_x 吸収量が許容値を越えたと判断される請求項 24 に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- $28. NO_x$ 吸蔵触媒の NO_x 吸収剤に吸収された SO_x を NO_x 吸収剤から放出させる際には NO_x 吸蔵触媒の温度が SO_x 放出温度まで上昇せしめられた後、 NO_x 吸蔵触媒の温度を SO_x 放出温度に維持しつつ排気ガスの空燃比がリッチとされ、該 SO_x 放出温度がほぼ 600 C以上である請求項 24 に記載の内燃機関の排気



浄化装置。

- 29. 排気浄化触媒とNOx 吸蔵触媒の配列順序が触媒の塩基性の強さに応じて決定され、塩基性の強い方の触媒が塩基性の弱い方の触媒よりも上流側に配置される請求項20に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 30. NO_x 吸蔵触媒が排気浄化触媒の上流側に配置される請求項29に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 31. NO_x 吸蔵触媒の上流側に酸性質の触媒を配置した請求項30に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 32. 排気浄化触媒の上流にNO_x 吸蔵触媒を配置した請求項2 0に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 33. NO_x 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求項32に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 34. 排気浄化触媒の下流にNOx 吸蔵触媒を配置した請求項20に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 35. NO_x 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求項34に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 36. NO_x 吸蔵触媒の上流および下流に夫々排気浄化触媒を配置した請求項20に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 37. NO_x 吸蔵触媒がパティキュレートフィルタからなる請求項36に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 38.機関排気通路内に還元剤を供給することによって排気ガスの空燃比をリッチにするようにした請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。
- 39.機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が 次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると 煤がほとんど発生しなくなる機関からなり、再循環排気ガス量を煤





の発生量がピークとなる量よりも増大した状態で燃焼室内における 空燃比をリッチにすることにより排気ガスの空燃比をリッチにする ようにした請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。

40.機関が、再循環排気ガス量を増大していくと煤の発生量が 次第に増大してピークに達し、再循環排気ガス量を更に増大すると 煤がほとんど発生しなくなる機関からなり、排気浄化触媒の温度を 上昇すべきときには再循環排気ガス量を煤の発生量がピークとなる 量よりも増大させる請求項1に記載の内燃機関の排気浄化装置。



Fig.1

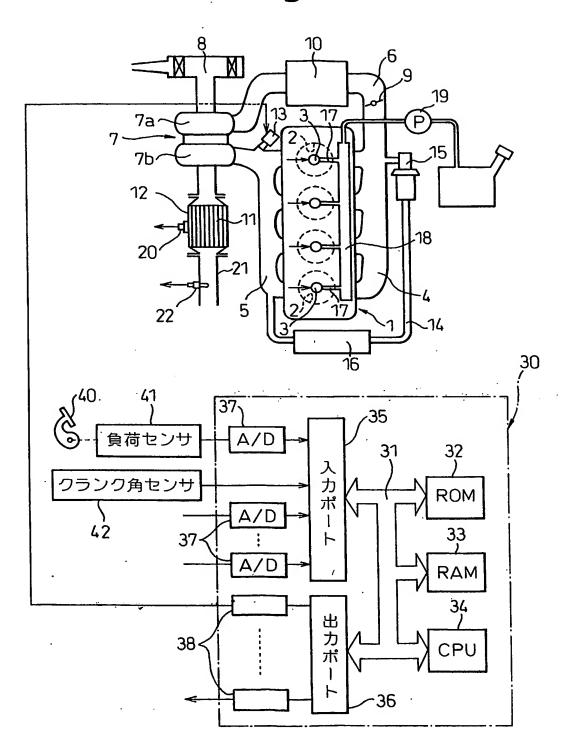


Fig.2

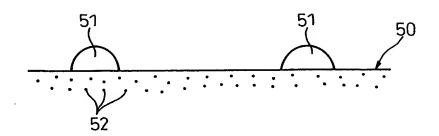
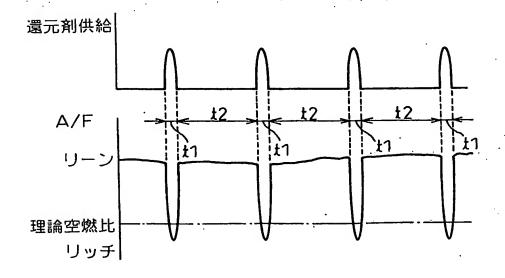


Fig.3



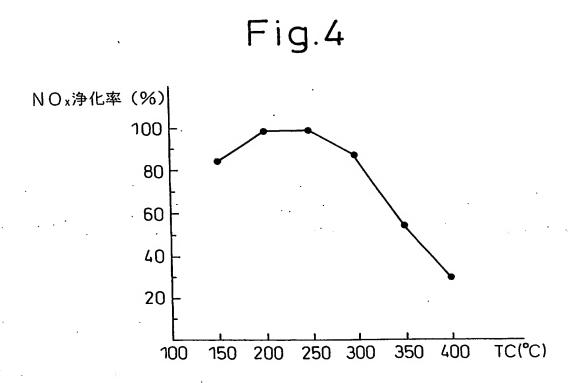


Fig.5A

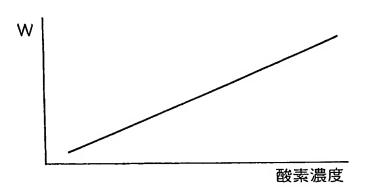


Fig.5B

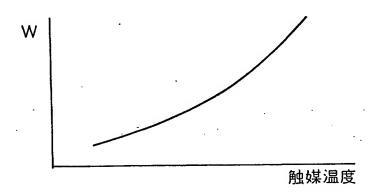


Fig.5C

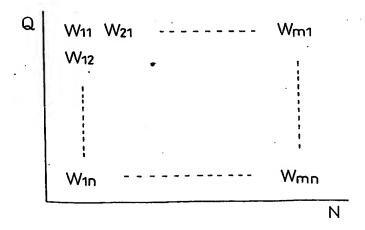


Fig.6

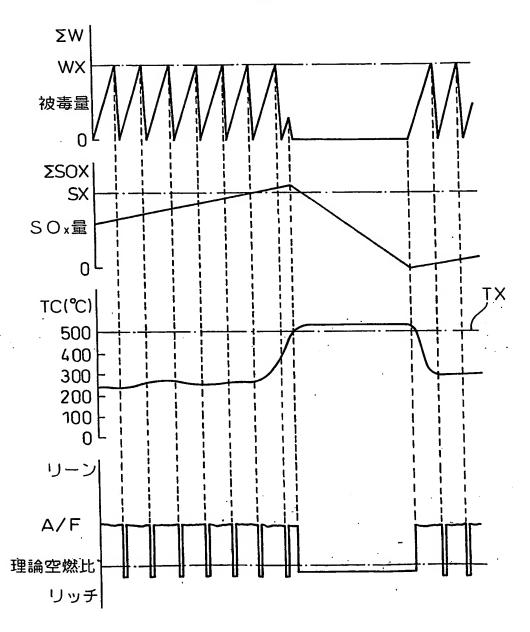


Fig.7

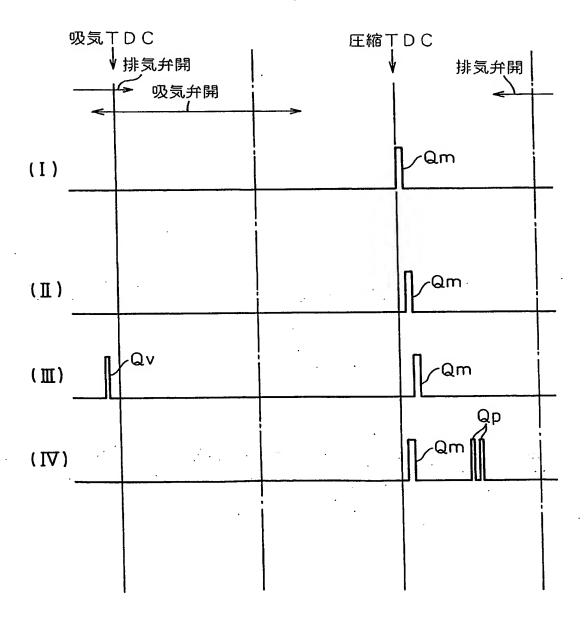


Fig.8

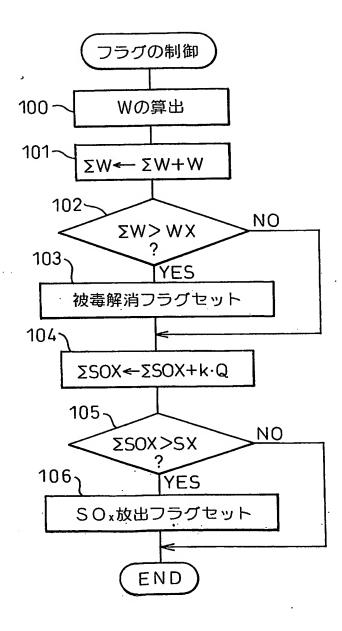


Fig.9

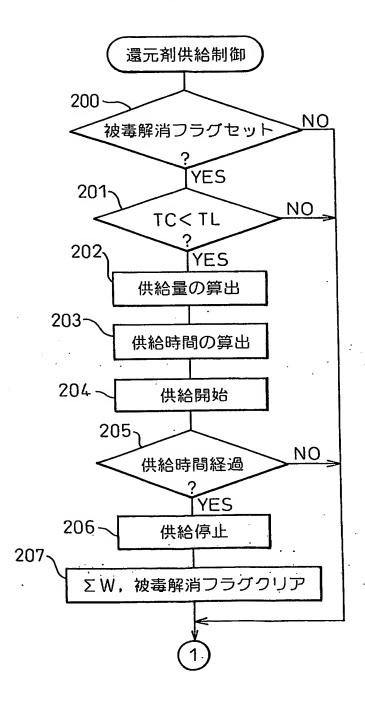


Fig.10

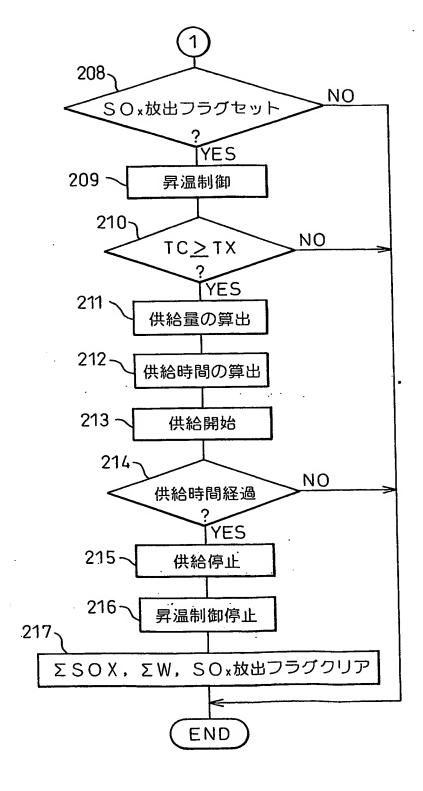


Fig.11A

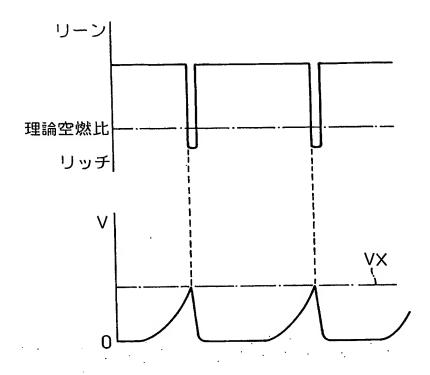


Fig.11B

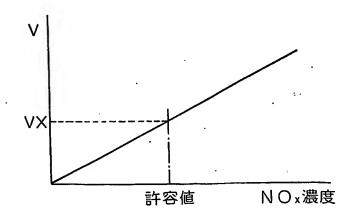


Fig.12

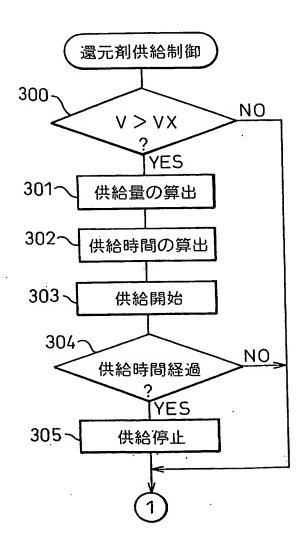


Fig.13

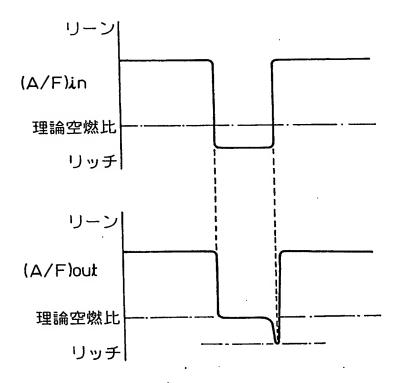


Fig.14

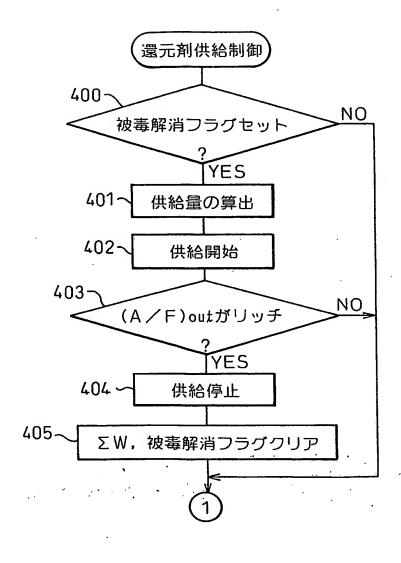


Fig.15A

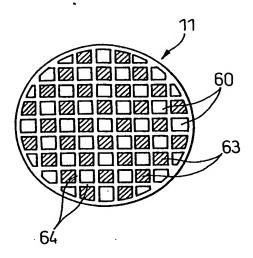


Fig.15B

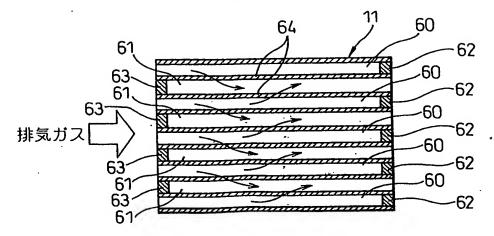


Fig.16

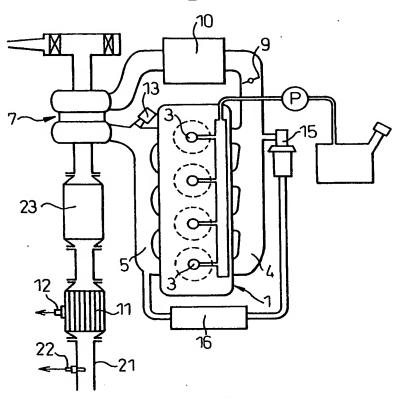


Fig.17

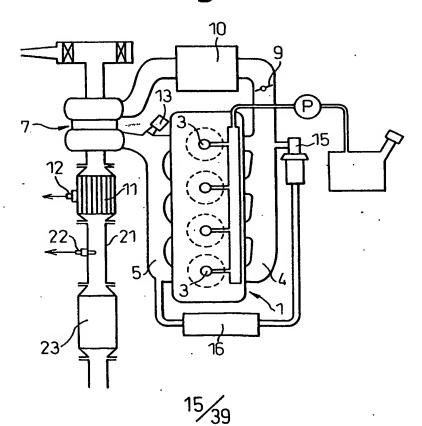


Fig.19

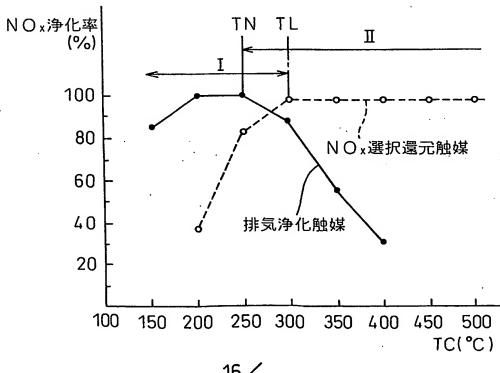


Fig.20

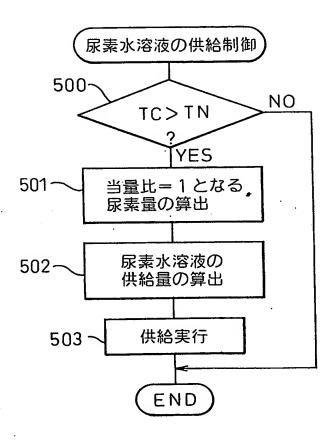


Fig.21

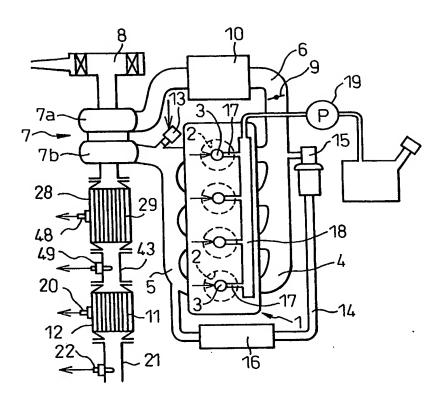


Fig.22

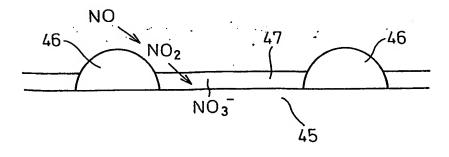


Fig.23

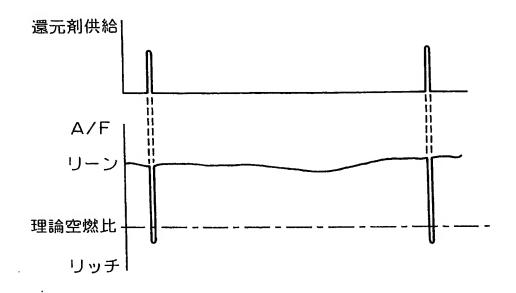


Fig.24

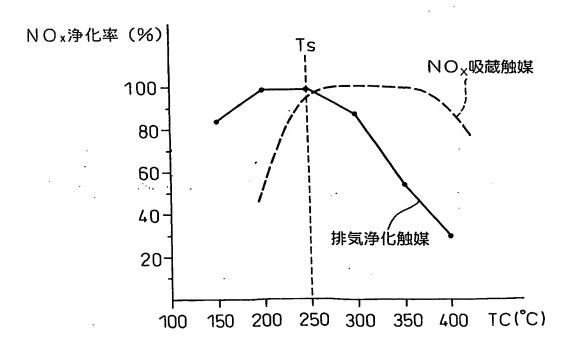


Fig.25

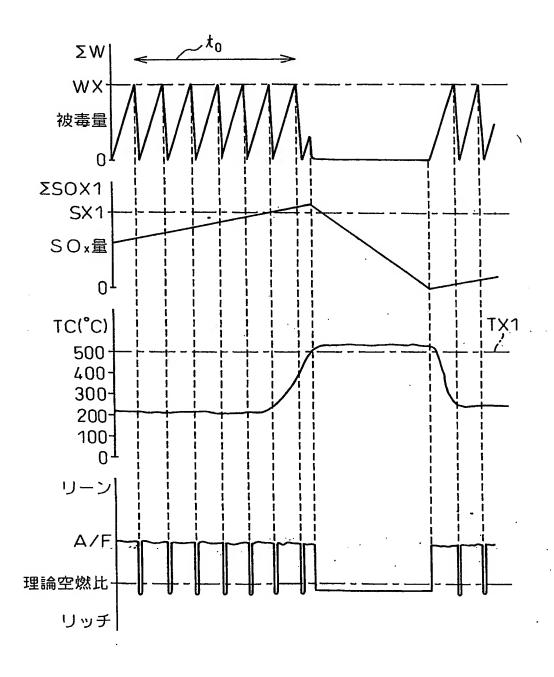


Fig.26A

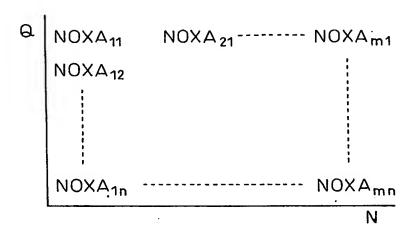


Fig.26B

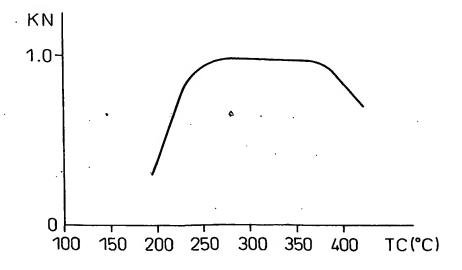


Fig.27

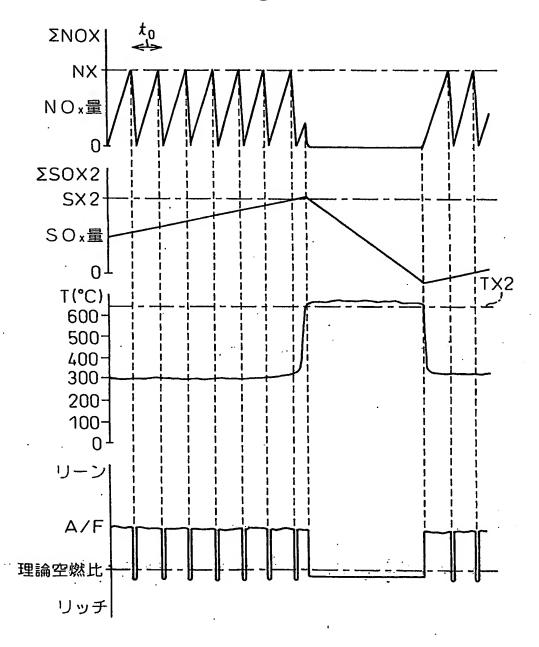




Fig.28

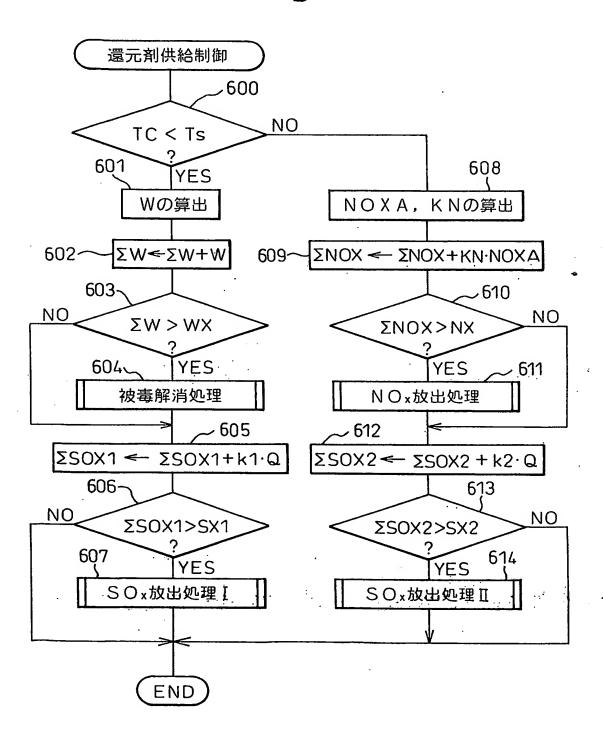


Fig. 29

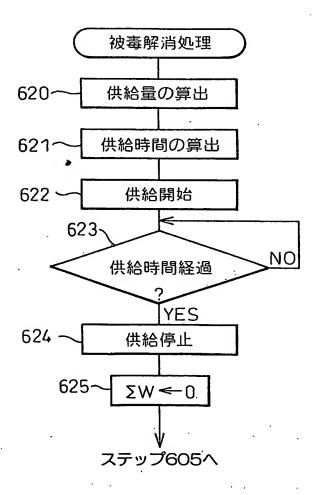




Fig.30

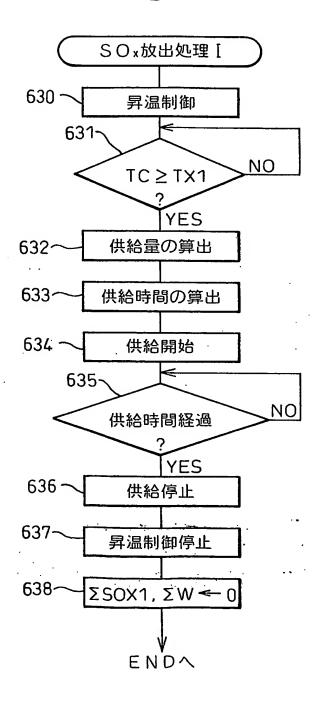


Fig.31

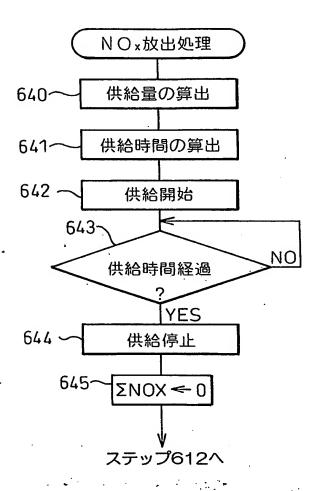
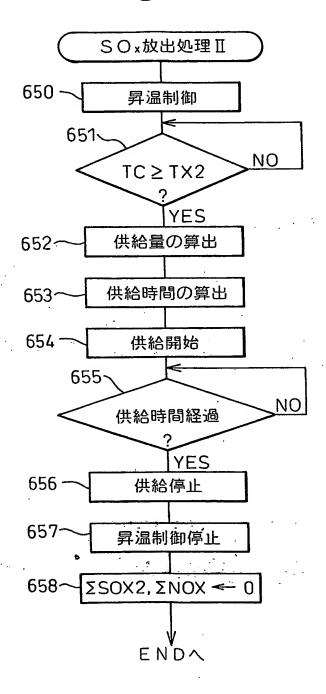


Fig.32



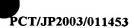


Fig.33

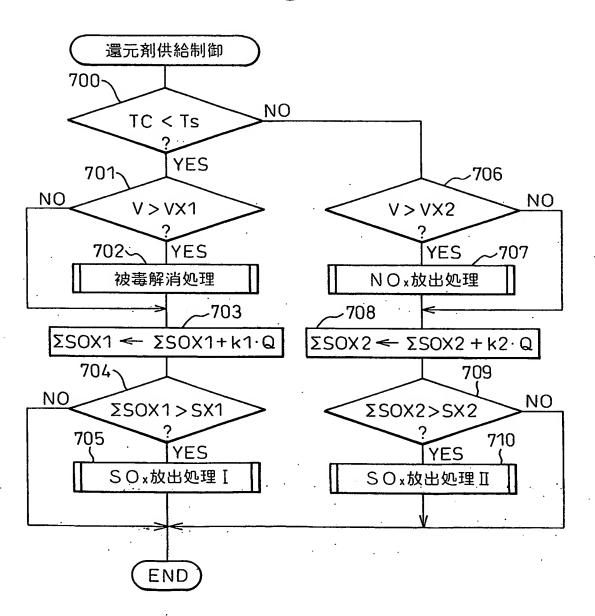


Fig.34

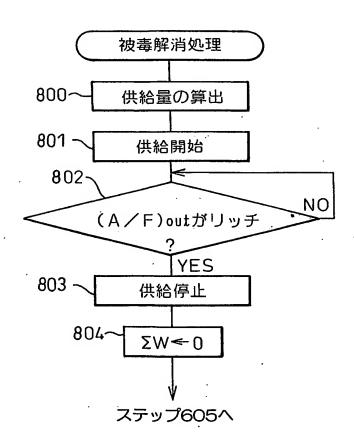


Fig.35

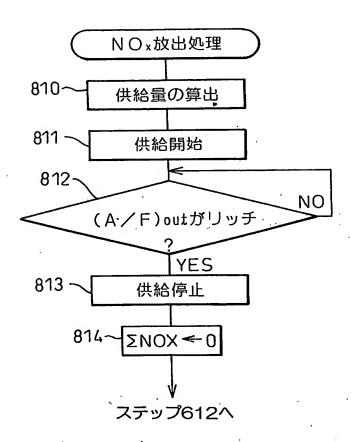




Fig.36

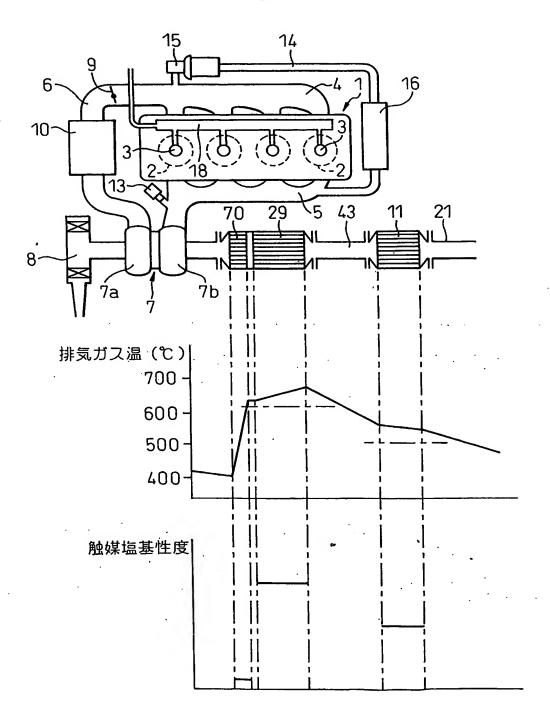


Fig.37

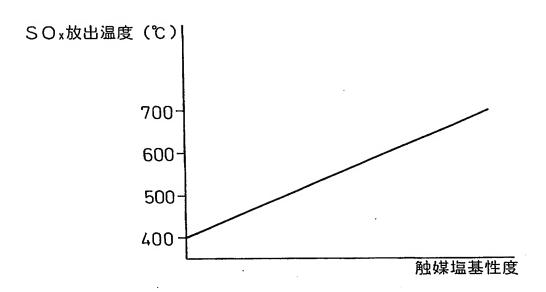


Fig.38

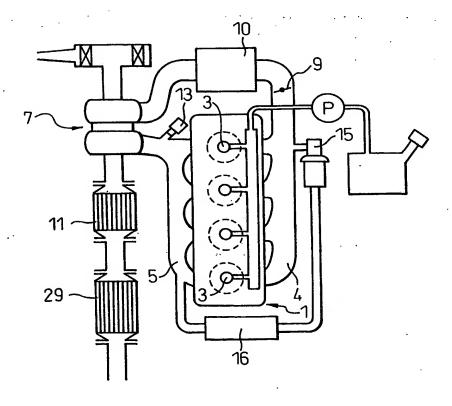




Fig.39

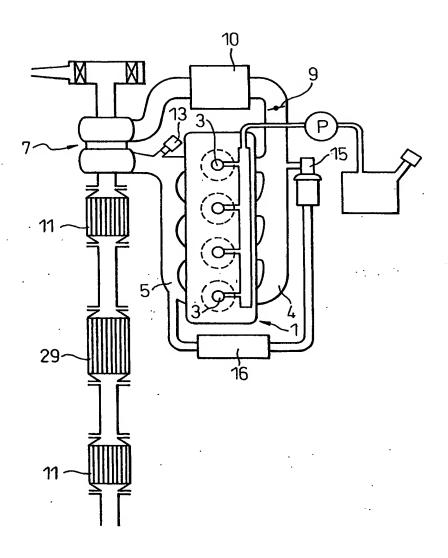


Fig.40

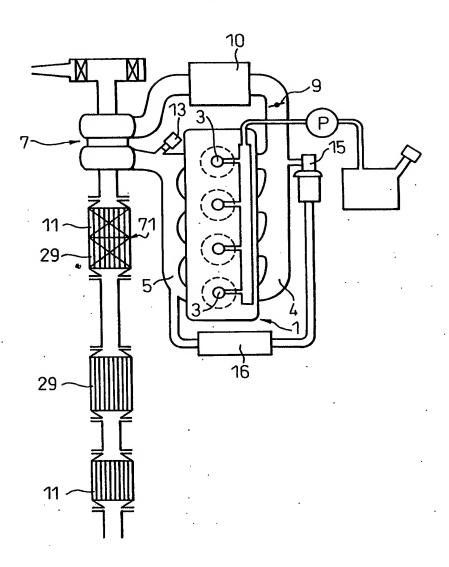


Fig. 41

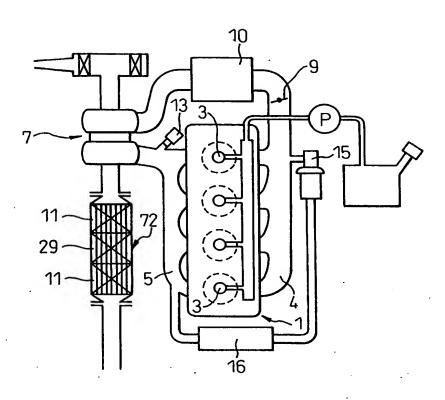


Fig. 42

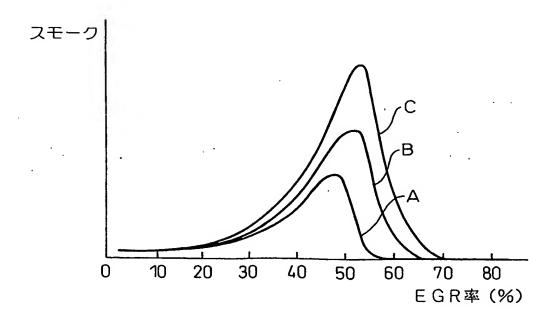


Fig.43A

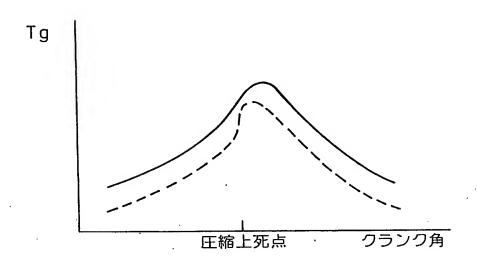


Fig.43B

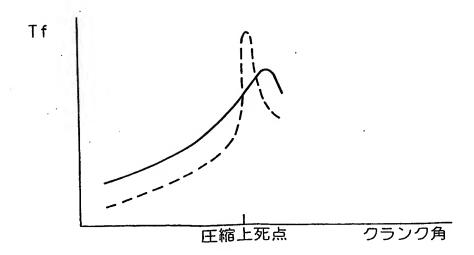




Fig.44

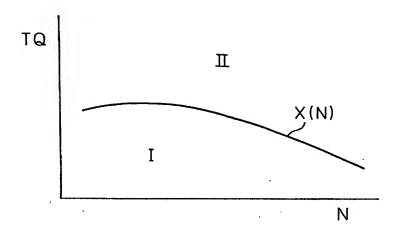


Fig.45

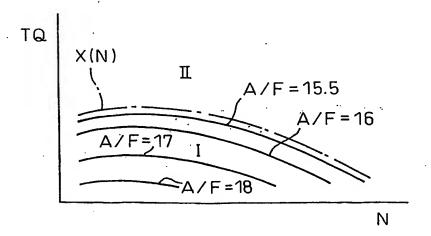
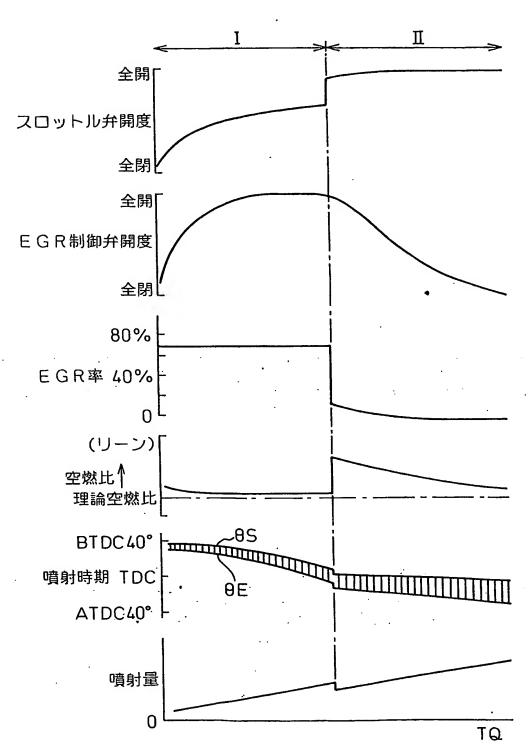




Fig. 46





参照番号の一覧表

3 …燃料噴射弁

4…吸気マニホルド

5…排気マニホルド

7…排気ターボチャージャ

11…排気吸蔵触媒

13…還元剤供給弁

29 ··· NOx 浄化触媒



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International application No. PCT/JP03/11453

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 F01N3/08, F01N3/20, F01N3/02, F01N3/36					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl7 F01N3/08, F01N3/20, F01N3/02, F01N3/36					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2003					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y .	JP 2001-300302 A (TOYOTA JIDO KAISHA), 30 October, 2001 (30.10.01), Column 1, lines 2 to 11; Par. (Family: none)		1-40		
Y	EP 1138890 A2 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA), 1-40 04 October, 2001 (04.10.01), Par. Nos. [0106], [0160] to [0165]; Fig. 3 & US 2001/0027645 A1 & JP 2002-206449 A		1-40		
Y	JP 7-217474 A (TOYOTA JIDOSH 15 August, 1995 (15.08.95), Column 1, lines 33 to 36 (Family: none)	A KABUSHIKI KAISHA),	14,15,28		
, 			·		
X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 0.9 December, 2003 (09.12.03) "Authorized officer." "I later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 24 December, 2003 (24.12.03)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Faccinale No.		Telephone No			



International application No. PCT/JP03/11453

Y JP 2000-265828 A (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA), 26 September, 2000 (26.09.00), Par. No. [0023] & DE 10011612 A1 Y US 2001/0037643 A (NISSAN MOTOR CO., LTD.), 08 November, 2001 (08.11.01), Full text; all drawings & EP 1152140 A2 & JP 2001-317347 A	ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
08 November, 2001 (08.11.01), Full text; all drawings & EP 1152140 A2 & JP 2001-317347 A	Y	JP 2000-265828 A (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA), 26 September, 2000 (26.09.00), Par. No. [0023]		
	Y	08 November, 2001 (08.11.01), Full text; all drawings & EP 1152140 A2 & JP 2001-317347 A		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



国際出願番号 PCT/JP03/11453 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' F01N 3/08, F01N 3/20, F01N 3/02, F01N 3/36 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' F01N 3/08, F01N 3/20, F01N 3/02, F01N 3/36 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP 2001-300302 A (トヨタ自動車株式会社), 2 Y 1 - 40001.10.30, 第1欄, 第2-11行, 段落0014, 段落 0024 (ファミリーなし) Y EP 1138890 A2 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISH 1 - 40A), 2001. 10. 04, 段落0106, 段落0160-01 65, 図3 & US 2001/0027645 A1 & JP 2002-206449 A × C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 09.12.03 24.12.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9719 日本国特許庁(ISA/JP) 亀田 貴志 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3355

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



C (続き). 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号			
Y	JP 7-217474 A (トヨタ自動車株式会社), 199 5.08.15, 第1欄, 第33-36行 (ファミリーなし)	14, 15, 28			
Y	JP 2000-265828 A (トヨタ自動車株式会社), 2 000.09.26, 段落0023 & DE 10011612 A1	18, 19			
Y	US 2001/0037643 A (NISSAN MOTOR CO., LTD.) , 2001. 11. 08, 全文, 全図 & EP 1152140 A2 & JP 2001-317347 A	29-31			

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ______

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.